高エネルギー加速器セミナー OHO'05

# 大強度陽子ビームの不安定性

陳栄浩(KEK)

# 1. はじめに

この講義ノートは加速器科学の初心者の人を対 象に陽子円形加速器におけるビーム不安定性の 問題を解説したものである。ビーム不安定性の問 題は加速器の分野のなかでも比較的良く理論的 に整備されているので、学生さんにとって取り付 き易い分野である。 今までにも OHO シリーズ の中でたびたび取り上げられていて[1、2]、加速 器物理を勉強する人にとって必修科目である。こ の講義ノートの内容の多くは OHO 9 6 [2]で講義 者が書き残した講義ノートに準拠していている。 この講義ノートは、講義者が今でも教科書や公式 集としてよく利用している。今回は加速器科学の 初心者の人たちを対象にしているので、内容の更 なる自己完結を目指して、ビーム力学の基礎的な 説明と、空洞、導波管内での電磁波の様子などに ついての簡単な説明を加筆した。

ビーム不安定性やインピーダンス、ウェイク場 といった問題はさまざまな教科書 (Zotter-Kheifets[3]、Chao[4])で説明され、比較 的馴染み易い分野にもかかわらず、実際に加速器 を取り巻くさまざまな装置に対し応用しようと すると、なかなかうまくいかないことが多い。こ れはインピーダンスやウェイク場は、誘起された 電磁場をビーム不安定性理論に取り込みやすい ように加工したものであるが、肝心の電磁場に対 する直感的で電磁気学(RF)的な理解がないと、 インピーダンスの評価や機器の設計が難しいか らである。結局、マイクロ波工学を多少勉強しな いと空洞や導波管中の電磁場の様子やその伝播 の仕方がよくわからない。マイクロ波工学の更な る解説は OHO84 を参照して下さい。

ビーム不安定性の問題に関しても、多くの現象 や理論をカバーするかわりに、円形陽子加速器に おいて重要だと思われる必要最小限度の事柄に 話を絞った。また、厳密な理論の導入より直感的 で物理的な理論の展開を試みることで、読者がよ り内容をフォローできるように、また覚えられる ように努めた。電子リングにおけるビーム不安定 性の問題解決には多少物足りない所もあると思 うが、バンチの長い陽子ビームへの応用には、ほぼ十分な内容と公式が網羅されていると思う。

全体の構成は以下のとおりである。まず全体の 基本として、円形加速器における粒子の運動と、 空洞や導波管内での電磁波の様子について勉強 する。次にウェイクの説明に移り、そのフーリエ 展開としてインピーダンスを導入する。最後にそ れらを運動方程式やブラソフ方程式に入れるこ とでさまざまなビーム不安定性を解説する。

# 2. 円形加速器における粒子の運動

#### 2.1. 座標系のとり方

円形加速器の中の個々の粒子の運動を記述する ために、まず独立変数と運動の変数を決めなくて はならない。円形加速器は主に偏向磁石(2極磁 石)と収束磁石(4極磁石)で構成されており、 偏向磁石によって粒子の軌道は円形に保たれ、収 束磁石によって粒子は設計軌道の周りをベータ トロン振動と称する横方向調和振動を行ってい る。また、円形加速器には高周波(RF)空洞があ り、空洞内の進行方向ギャップ間に交流電圧をか けることで、粒子をバケツという名前の空間に閉 じ込める。粒子はバケツの中で設計軌道を中心と したシンクロトロン振動という縦(進行)方向の 調和振動を行っている。また、交流電圧の加減に よって、粒子郡を加速したり減速したりできる。

運動の独立変数として、粒子の円形加速器の円 周上の位置、つまり、円周上の基準点から粒子の 位置までを円周上にそって動いたときの距離 s を 取る(図1参照)。



Fig.1 座標系と運動の変数。

ここで $x \ge y$ はそれぞれ位置sに於ける水平方向 と垂直方向の粒子の位置の設計軌道からの変位 を表す。また、 $\tau$ は考えている粒子と、ビームの 中心にある基準粒子が、位置sに到達する時間の 差である。

# ●ただし、時間 τ の符号の取り方は、基準粒子より早く到達した方をプラスと定義する。

この3つの位置に対応する運動量として、x'(=dx/ds)、y'(=dy/ds)、 $\delta$ (= $\Delta p/p$ )を取る。こ こで、 $\delta$ は基準粒子の運動量から測った粒子の運 動量の相対的なずれである。

これらの量を運動の変数として採用したのは、 それらが容易に測定できる物理量であるからで ある。即ち、リング上のある位置 s にビーム位置 測定装置をおき、粒子(或いはビーム)が通過し たときの横方向の変位を測定すれば、それが x と y であり、粒子の到達時間の基準時間からのずれ を測定すれば、それがτである。仮に縦方向の変数 として、バケツの中心にある基準粒子から測った 粒子の縦方向の距離 z を採用すると、これを直接 測定するためには、リングを上からみて、ある時 間に全体のスナップショットを撮り、そこから距 離を測るしかない(図2参照)。この場合、運動の 独立変数はむしろ時間 *t*を採るべきである。しか し、リングを上から見てスナップショットを撮っ て運動の変数を測定するのはあまり実際的でな い。このように容易に測定できる物理量を運動の 変数を採用することは矛盾のない理論を構築す る上で重要であり、結果を加速器に応用するのを 容易にする。



Fig. 2 時間 t でのビームのスナップショット。

# 2.2. 運動方程式

#### 2.2.1. 横方向

粒子は設計軌道の周りを*s*の関数として振動して いるが、厳密にいうと一様に振動しているわけで はない。ベータトロン振動の位相の進みを独立変 数に設定したときのみ、その振動は調和振動子と なる。ビーム不安定性を起こすインピーダンスの 種がリング上に局在しているときは、そういった 理論の展開が必要であるが、ここでは、簡便のた め、インピーダンスはリング上に分散して存在し ていると考え、粒子は一様な調和振動をしている と近似する。そうすると粒子の運動方程式は

$$\frac{dx}{ds} = x' \tag{2.1}$$

$$\frac{dx'}{ds} = -\left(\frac{v_{x0}}{R}\right)^2 x \tag{2.2}$$

$$\frac{dy}{ds} = y' \tag{2.3}$$

$$\frac{dy'}{ds} = -\left(\frac{V_{y0}}{R}\right)^2 y \tag{2.4}$$

となる。ここで $v_{x0}$  と $v_{y0}$  はそれぞれ水平方向と垂 直方向のベータトロン振動数であり、リング一周 あたり粒子が何回横方向の振動をするかを表す。 また、R はリングの平均半径である。この表現を 使うと運動方程式に粒子の速度  $\beta c$  が直接現れな いので都合がよい。

## 2.2.2. 縦方向

縦方向の運動方程式を導くには、まずスリッペー ジファクターを説明しなければならない。仮にリ ングのある一点から多くの粒子が一斉にリング を回転し始めたとして、それらが一周して出発点 に帰ってきたときの到達時間を測ると、必ずしも 縦方向の運動量(或はエネルギー)の大きい、つ まり速い粒子が早く帰ってくるわけではない。こ れは偏向磁場が一定のとき、運動量の大きい粒子 ほど、回転半径が大きくなってしまうので、より 長い距離を走ることになるからである。結局、到 達時間はこの長い距離と速い速度のバランスで 決まる。式で書くと、回転周期は軌道長 *C*と速さ βcの関数として

$$T = \frac{C}{\beta c} \tag{2.5}$$

と書ける。微分をとると

$$\frac{\delta T}{T} = \frac{\delta C}{C} - \frac{\delta \beta}{\beta} \tag{2.6}$$

となる。第2項は運動量を用いて以下の様にも書 ける:

$$\frac{\delta\beta}{\beta} = \frac{1}{\gamma^2} \frac{\delta p}{p} \quad . \tag{2.7}$$

ここで $\gamma(=1/\sqrt{1-\beta^2})$ はガンマーファクターである。第1項も運動量の関数として表現できる:

$$\frac{\partial C}{C} = \alpha_p \frac{\partial p}{p} \quad . \tag{2.8}$$

ここで $\alpha_p$ はモーメンタムコンパクションファク ターと呼ばれ、リングの設計で決まる量である。 二つの式を合わせると

$$\frac{\delta T}{T} = \left(\alpha_p - \frac{1}{\gamma^2}\right) \frac{\delta p}{p} \equiv \eta \frac{\delta p}{p}$$
(2.9)

となり、 $\eta$  をスリッページファクターと呼ぶ。さ て、回転周期が長くなることは、位置 s での到達 時間が遅くなる ( $\tau$  が減る)ことであるから、 $\tau$  の 運動方程式は

$$\frac{d\tau}{ds} = -\frac{\delta T}{C} = -\frac{T}{C}\eta \frac{\delta p}{p} = -\frac{\eta}{\beta c}\frac{\delta p}{p}$$
(2.10)

で与えられる。一方運動量の変位δ に関する運動 方程式は高周波空洞での粒子の運動に関する複 雑な議論が必要で、ここでは結果のみを記す:

$$\frac{d\delta}{ds} = \frac{\beta c}{\eta} \left(\frac{v_{s0}}{R}\right)^2 \tau \qquad (2.11)$$

ここで $v_{s0}$ はシンクロトロン振動数と呼ばれる量 で、粒子が縦方向にリング一周あたり何回振動す るかを表す。この2つの式を合わせると、縦方向 の調和振動子となる:

$$\frac{d^2\tau}{ds^2} + \left(\frac{\nu_{s0}}{R}\right)^2 \tau = 0 \qquad . \tag{2.12}$$

陽子円形加速器では、高周波空洞がない、或はそ の電源をオフにしている場合がある。その時、式 (2.11)の右辺はゼロになり、粒子は縦方向の振動 を行わず、式(2.10)に従って粒子の速度に応じ てドリフトしていく。これをコースティングビー ムと呼ぶ。

## 2.2.3. 位相空間での粒子の運動

最後に粒子の位相空間 (x,x')、(y,y')、( $\tau, \delta$ )での 運動について考えよう。式 (2.1-2.4) から明らか な様に、粒子は横方向の位相空間上では常に右回 り方向の回転運動を行う (図3参照)。



Fig.3 横方向位相空間での粒子の運動。

一方、縦方向の振動はスリッページファクター  $\eta$ の符号によって変わる。 $\eta$  が負の時、つまり

$$\gamma < \frac{1}{\sqrt{\alpha_p}} \equiv \gamma_t \tag{2.13}$$

の時(これをトランジッション以下と呼ぶ)、粒 子は縦方向の位相空間(*r,d*)で右回り方向の回転 運動を行う(図4参照)。高周波空洞がオフの場 合(コースティングビーム)は、粒子は位相空間 の上部では右に向かうドリフトを、下部では左に 向かったドリフトを行う(図5参照)。



Fig.4 トランジッション以下での縦方向位相空間での粒子の運動(バンチしたビームの場合)。



Fig.5 トランジッション以下での縦方向位相空間 での粒子の運動(コースティングビームの場合)。

逆に $\eta$  が正の時、つまりトランジッション以上 では、粒子は縦方向の位相空間( $\tau, \delta$ )で左回り方 向の回転運動を行い、コースティングビームの場 合は図5と逆方向の運動を行う(図6参照)。



Fig.6 トランジッション以上での縦方向位相空間 での粒子の運動。バンチしたビームの場合(上) コースティングビームの場合(下)。

#### 2.3. 横方向のスペースチャージ効果

#### 2.3.1. ラスレットチューンシフト

ほとんどのビーム不安定性現象はビームがそれ を取り囲むさまざまな装置と電磁的に相互作用 することによって起こるが、完全な自由空間上で も個々の粒子は他の粒子が作る集合的なクーロ ン力によって力を受けている。これをスペースチ ャージ効果と呼ぶ。スペースチャージ効果には横 方向と縦方向の効果があるが、縦方向はビームの 周りにビームチェンバーがあることが必要なの で、後述の章で扱うことにして、ここでは横方向 のスペースチャージ効果だけを考える。

半径が *a* の円柱ビームを考える(図7参照)。 粒子は横方向に一様に分布していると仮定する。 粒子の進行方向線密度は*λ* とする:



Fig.7 粒子の進行方向線密度がんで、半径が aの 円柱ビーム。粒子は横方向に一様に分布してい る。

この円柱ビームが作るビーム内半径r ( $r \leq a$ ) での径方向電場はガウスの法則から

$$E_r = \frac{\lambda e}{2\pi\varepsilon_0} \frac{r}{a^2} \tag{2.14}$$

で与えられる。ここで*ε*のは真空の誘電率である。 一方回転方向の磁場はアンペールの法則から

$$B_{\theta} = \mu_0 \frac{\lambda e}{2\pi} \frac{r}{a^2} \beta c \qquad (2.15)$$

となる。ここでµ<sub>0</sub>は真空の透磁率である。半径 r の点にある粒子は径方向にローレンツ力

$$F_r = e(E_r - \beta c B_\theta)$$
  
=  $\frac{\lambda e^2}{2\pi\varepsilon_0} \frac{r}{a^2} (1 - \beta^2) = \frac{\lambda e^2}{2\pi\varepsilon_0 \gamma^2} \frac{r}{a^2}$  (2.16)

を受ける。これを粒子の運動方程式(2.4)に入れ、

$$\frac{d^2 y}{d s^2} + \left(\frac{v_{y0}}{R}\right)^2 y = \frac{F_r}{m_0 \beta^2 c^2 \gamma} \qquad , \quad (2.17)$$

ローレンツ力 $F_r$ の内y方向成分だけを取り出して書き改めると

$$\frac{d^2 y}{d s^2} + \left[ \left( \frac{\nu_{y0}}{R} \right)^2 - \frac{2\lambda r_p}{a^2 \beta^2 \gamma^3} \right] y = 0 \qquad (2.18)$$

となる。ここで $m_0$ は陽子の静止質量、 $r_p$ は陽子の古典半径である:

$$r_p = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 m_0 c^2} \qquad (2.19)$$

式(2.18)から分かるように、横方向のスペース チャージ力は磁石によるビーム収束を弱める方 向に働く。式(2.18)を

$$\frac{d^2 y}{d s^2} + \left(\frac{v_y}{R}\right)^2 y = 0$$
 (2.20)

とおき、ベータトロン振動数の変化分(チューン シフト)

$$\Delta v_{y} = v_{y} - v_{y0} \tag{2.21}$$

を求めると

$$\Delta v_{y} = -\frac{\lambda r_{p} R^{2}}{v_{y0} a^{2} \beta^{2} \gamma^{3}}$$
(2.22)

となる。これをビームの垂直方向エミッタンス $\mathcal{E}_y$ を使って書き改めると、

$$a^{2} = \varepsilon_{y}\beta_{y},$$

$$\beta_{y} \approx \frac{R}{V_{y0}}$$
(2.23)

であるから、チューンシフトは

$$\Delta v_{y} = -\frac{\lambda r_{p} R}{\varepsilon_{y} \beta^{2} \gamma^{3}}$$
(2.24)

で与えられることになる。さてリング一周にわた る平均線密度は

$$\lambda_{av} = \frac{N_p}{2\pi R} \tag{2.25}$$

であるから(ここで $N_p$ はリング内の陽子の総数)、式 (2.24) は更に以下のようにも書くことができる:

$$\Delta v_{y} = -\frac{N_{p}r_{p}}{2\pi\varepsilon_{y}\beta^{2}\gamma^{3}}\frac{\lambda}{\lambda_{av}}$$
$$= \frac{N_{p}r_{p}}{2\pi\varepsilon_{y}\beta^{2}\gamma^{3}}\frac{I_{l}}{I_{av}}$$
$$= \frac{N_{p}r_{p}}{2\pi\varepsilon_{y}\beta^{2}\gamma^{3}}\frac{1}{B_{f}}$$
(2.26)

ここで $I_l$ 、 $I_{av}$ はそれぞれ局所的、及び平均の電 流密度であり、 $B_f$ はバンチングファクターであ る。式 (2.26) で与えられる量を狭義のラスレッ トチューンシフトと呼ぶ(真のラスレットチュー ンシフトはビームを取り巻く境界条件の効果を 入れてもの)。

さて、以上の計算ではビームは横方向に一様な 粒子分布を持つと仮定した。その結果、粒子の受 けるスペースチャージ力は粒子の横方向変移量 に比例する線形な力だけになるので、全ての粒子 は式 (2.26) で与えられる同じ量のチューンシフ トを行うことになる。しかし実際の分布はビーム の軸をピークとして外側に向かって減少する山 のような分布をしている。この場合、粒子は横方 向変移量に非線形に比例する力も受けるので、チ ューンシフトの量はベータトロン振動の振幅の 関数となる。内側にいる粒子ほど強い線形力を受 けるので大きくチューンシフトを起こすが、外側 に行くにつれて粒子が受ける力は弱まり、チュー ンシフトも小さくなっていく。従ってビーム全体 では図8で示されるようにチューンスペース上 でチューンスプレッドと呼ばれるチューンが占 める領域ができる。

最後に、このスペースチャージによるベータト ロンチューンシフトがビームに与える影響を考 えよう。ベータトロン振動数を磁石の線形、非線 形磁場が作る共鳴ラインから離れたところに設 定してもラスレットチューンシフトによってベ ータトロン振動数は下方(小さい方)にチューン スプレッドと呼ばれる領域を作る。このときべー タトロンチューンスプレッドが整数や半整数の 強い共鳴ラインを跨ぐと、粒子の運動が不安定に なる恐れがある。仮にラスレットチューンシフト を 0.5 以下に抑えて整数や半整数の強い共鳴ライ ンを跨がない様にしても、非線形共鳴ラインを跨 ぐ可能性はある。このとき起こる共鳴現象によっ てベータトロン振動の振幅がどれだけ増大し、ま た許容できなくなるかは、個々の加速器の設計と その運転によるので、一概にはいえないが、 J-PARC ではラスレットチューンシフトを 0.2-0.3 程度に抑えるように設計している。



Fig.8 スペースチャージ効果によるラスレットチ ューンシフトとチューンスペース上でのチュー ンスプレッド。

2.3.2. エンベロップ方程式

さて、横方向のスペースチャージ力は磁石による ビーム収束を弱める方向に働き、その結果ベータ トロン振動数が減少することが分かったが、一方 ではビームの収束力が弱まれば、ビームの横方向 サイズは増大し、その結果ラスレットチューンシ フトは減少することになる。今まではビームの横 方向サイズは与えられる量として考えてきたが、 実際にはスペースチャージ力も含めて正しいビ ームサイズとラスレットチューンシフトを決定 するセルフコンシステントな解析が必要である。 実空間上で一様な粒子分布の場合に、ビームサイ ズ (エンベロップ)をビーム電流とビームエミッ タンスの関数として定式化したのが Kapchinskij-Vladimirskijであり、実空間上で一 様な粒子分布を KV 分布と呼ぶ。その解析結果に よると、セルフコンシステントなスレットチュー ンシフトは式 (2.26)で与えられる量より30% 程度小さくなる。

#### 2.4. 陽子加速器におけるエネルギーの定義

最後に陽子加速器で使用されるエネルギーの定 義に関して注意点を述べる。陽子加速器におい て、例えばエネルギーが3 GeV という時、これは 運動エネルギーを指している。従って全エネルギ - E は陽子の静止エネルギー $m_0c^2$  =0.938GeV ( $m_0$ は陽子の静止質量)に、この運動エネルギー Tを足したものになる:

$$E = T + m_0 c^2$$
 (2.27)

ガンマーファクターは次の式で求まる:

$$\gamma = 1 + \frac{T}{m_0 c^2}$$
(2.28)

ガンマーファクターが求まればβも計算できる:

$$\beta = \sqrt{1 - \left(\frac{1}{\gamma}\right)^2} \tag{2.29}$$

運動量の相対的変化分とエネルギーの相対的変 化分の間には以下の関係式が成り立つ:

$$\frac{\Delta p}{p} = \frac{1}{\beta^2} \frac{\Delta E}{E} \tag{2.30}$$

# 3. 空洞や円形導波管内での電磁場

以上でウェイク場のない時(正確には、スペース チャージカ以外の摂動がない時)のビーム(粒子) の簡単な運動の様子をおさらいした。次に導波管 や空洞内に於ける電磁場とその伝播に関する一 般的な知識を学習しよう。

# 3.1. 円形導波管内での電磁波

後述するウェイク場を考える前に、ビームチェン バーや空洞の中での電磁場の様子やその伝播に ついて勉強する。円形加速器のビームチェンバー や空洞などは円形の形をしていることが多く、ま たそれらが円形対称性を持つと仮定する、あるい は近似したほうが取り扱いが簡単になる場合が 多いので、ここでは円形の形をした導波管や空洞 のみを考える。境界条件が軸対称性をもつので、 円柱座標を使って電磁界を記述するのが便利で ある。円形導波管を伝播する電磁波はTM 波(磁 界は横波であり、進行方向成分をもたない)と TE 波((電界は横波であり、進行方向成分をもたな い)がある。TE 波は、進行方向に傾きをもたな いで直進するビームとは相互作用しまいので、円 形加速器のビーム不安定性理論ではあまり取り 扱わない。ここでは時間の都合で TM 波だけを考 える。

時間方向と z 方向空間の一様性のために、電場 界は一般的に

$$E = E_r(r) \cdot E_g(\theta) \cdot \exp(i\omega t - i\beta z)$$
(3.1)

と書ける。また軸回転方向 $\theta$ に関しても、電磁界 の円形導波管一周に渡る周期性 ( $E_{\theta}(\theta + 2\pi) = E_{\theta}(\theta)$ )からフーリエ展開がで き、その結果、

$$E = \sum_{m=-\infty}^{\infty} E_{rm}(r) \cdot \exp(im\theta) \cdot \exp(i\omega t - i\beta z) \quad (3.2)$$

を得る。ここでmは整数である。インデックスm はこの電磁解の軸方向に関する周期性を表して おり、モードと呼ばれている (*m=0*はモノポール (電磁界は軸対称)、*m=1*はダイポール)。これか ら以降は電磁場の z方向成分だけを考え、電磁界 の記号にも zのインデックスを省略する。さて、 *0=0*の原点をどこにとるかは任意なので、簡単の ため、式 (3.2) を

$$E_{z} = \sum_{m=-\infty}^{\infty} E_{rm}(r) \cdot \cos(m\theta) \cdot \exp(i\omega t - i\beta z) \quad (3.3)$$

と書こう。この一般解をマックスウェル方程式に いれると、 $E_{rm}(z)$ に関する波動方程式を得る:

$$\frac{d^2 E_{rm}}{dr^2} + \frac{1}{r} \frac{dE_{rm}}{dr} + (k_c^2 - \frac{m^2}{r^2})E_{rm} = 0.$$
(3.4)

$$k = \omega / c$$

$$k_c^2 = k^2 - \beta^2$$
(3.5)

である。

この方程式の解はベッセル関数で表わされる:

$$E_{rm}(r) = J_m(k_c r) \tag{3.6}$$

円形導波管の半径をaとすると、導波管の内壁で は電解の接線成分はゼロにならなければならな いので、 $E_m(z)$ は半径aでゼロになる。即ち、

$$J_m(k_c a) = 0. (3.7)$$

つまり $k_c a$ は m 次のベッセル関数のゼロ根である。これによって変数 $\beta$  と周波数 $\omega$  とが関係づけられる。m次のベッセル関数のゼロ根は無限にあり、表1にその一部を示した。

次数 m のベッセル関数の n 番目のゼロ根を  $\rho_{mn}$  と書くとすると、 $k_c = \rho_{mn} / a$ であるから、 境界条件を満たす電磁場のm次のモードのz方 向成分は

Table 1 *m* 次のベッセル関数のゼロ根 
$$\rho_{mn}$$
。

n m	1	2	3
0	2.40	5.52	8.65
1	3.83	7.02	10.17
2	5.14	8.42	11.62

$$E_{zm} = J_m(\frac{\rho_{mn}}{a}r) \cdot \cos(m\theta) \cdot \exp(i\omega t - i\beta z)$$
(3.8)

となる。 図9に $E_{z0}$ (モノポールモード)の導波管 内径方向分布の一例を示した。式 (3.5) から位相 定数 $\beta$  は

$$\beta = \sqrt{k^2 - k_c^2} = \sqrt{k^2 - \left(\frac{\rho_{mn}}{a}\right)^2}$$
(3.9)

で与えられるので、 $k < \rho_{mn} / a$ の時はこの電磁界 は導波管中を伝播せず、zの方向に指数関数的に 減衰していく。つまり、電磁界の周波数が

$$\omega_c = c \frac{\rho_{mn}}{a} \tag{3.10}$$

以下のとき、式 (3.8) で与えられる電磁波は導波 管を伝播しない。言い換えれば、周波数が $\omega_c$ 以下 の電磁波を円形導波管に入射することは出来な い。これを遮断周波数(カットオフ周波数)と呼 ぶ。 $\beta$ の逆数は電磁波の導波管内での波長(管内 波長 $\lambda_c$ )を与えるので、管内波長は

$$\lambda_g = \frac{2\pi}{\sqrt{k^2 - \left(\frac{\rho_{mn}}{a}\right)^2}} \tag{3.11}$$

となる。遮断周波数で管内波長は無限大になる。



Fig.9 円形導波管内での TE<sub>01</sub>、 $E_{z0}$  (モノポール モード)の導波管内径方向分布。

その他の電磁場解成分は以下のようになる:

$$E_{rm} = -i\frac{\beta}{(y_{mn}/a)}\cos(m\theta)J_{m}(\frac{y_{mn}}{a}r)\exp(i\omega t - i\beta z)$$

$$E_{gm} = i\frac{m\beta}{(y_{mn}/a)^{2}}\sin(m\theta)\frac{1}{r}J_{m}(\frac{y_{mn}}{a}r)\exp(i\omega t - i\beta z)$$

$$E_{zm} = \cos(m\theta)J_{m}(\frac{y_{mn}}{a}r)\exp(i\omega t - i\beta z)$$

$$H_{rm} = -i\frac{m\varepsilon_{0}\omega}{(y_{mn}/a)^{2}}\sin(m\theta)\frac{1}{r}J_{m}(\frac{y_{mn}}{a}r)\exp(i\omega t - i\beta z)$$

$$E_{gm} = -i\frac{\varepsilon_{0}\omega}{(y_{mn}/a)}\cos(m\theta)J_{m}(\frac{y_{mn}}{a}r)\exp(i\omega t - i\beta z)$$

$$H_{zm} = 0$$
(3.12-17)

ここで $J_{m}(x)$ は $J_{m}(x)$ のxに関する微分である。 この様に導波管内の電磁波は、進行方向成分の有 無と $\theta$ 方向の依存性を表すモード番号m、径方向 の依存性を表すモード番号nによって分類するこ とができる。そこで磁場が進行方向成分を持たな い TM 波はモード番号 $m \ge n$ によって TM<sub>mn</sub>モ ードと書くことにする。例として TM<sub>01</sub>モード(モ ノポールモード)  $\ge$  TM<sub>11</sub>モード(ダイポールモ ード)の電磁界分布を図10に示す。





**Fig. 10** 円形導波管内の電磁界分布。(上)**TM**<sub>01</sub> モード(モノポール)、(下)**TM**<sub>11</sub>モード(ダイポ ール)。

#### 3.2. 円形空洞内の電磁場

次に、この円形導波管の両端に板を置いて短絡し てみよう。この時は、電場の径方向と軸方向成分 が短絡した面で境界条件(=完全導体との境界で は電場の接線方向成分はゼロ)を満たさなくては ならない。つまり、両端を短絡した導波管(空洞) 内では進行方向に完全な定在波ができる。以上の 条件は空洞での管内波長の 1/2 の整数倍が空洞の 長さ L と等しい時に満たされる。式(3.11)から

$$L = l \frac{\lambda_g}{2}.$$
 (3.18)

これによって空洞内の共振周波数が決まる:

$$\left(kc\right)^{2} = \left(\frac{\rho_{mn}}{a}\right)^{2} + \left(\frac{\pi l}{L}\right)^{2}.$$
(3.19)

整数 *m,n,l*は無限にあるので、空洞の半径 a と長 さ L が決まっても、空洞の共鳴モードは無数にあ る。それらを TM<sub>mnl</sub> モードと呼ぶ。その幾つかの 例を図11に示した。





Fig. 11 円形空洞内の電磁界分布。(上) TM<sub>010</sub>モ ード (モノポール)、(下) TM<sub>111</sub> モード (ダイポ ール)。

実際に加速器で使用される空洞はもっと形状 が複雑であるが、最大の違いは空洞の両端が完全 に短絡した板があるのではなく、その中心に穴が あいており(穴の半径を b としよう)、そこに円 形導波管が繋がっていることである(この円形導 波管の中をビームが通る)。その様子を図12に 示した。



Fig. 12 円形空洞とその両端についた円形ビーム チェンバー (ピルボックス空洞)。

この様に円形空洞の両端に円形ビームチェン バーを繋げたものをのをピルボックス空洞と呼 ぼう(円形ビームチェンバーがなくてもピルボッ クス空洞と呼ぶが)。さて、円形導波管が両端に 繋がっている時の共鳴モードを考えてみよう。前 章でこの円形導波管には式(3.10)で与えられる 遮断周波数(aをbに置き換える必要あり)があ ることを学習した。つまり式(3.19)で与えられ る空洞の TMmnlモードの共鳴周波数がこの遮断 周波数より低いときにのみ、このモードは空洞内 に留まる。言い換えれば、空洞の TMmnlモードの 共鳴周波数がこの遮断周波数より大きいときは、 そのモードは導波管を通じて外へ伝播していっ てしまう。

次に空洞内にトラップされた共鳴モードを考 えよう。このモードの周波数はビームチェンバー の遮断周波数より低いので、空洞内にトラップさ れているが、減衰する波として、その一部はビー ムチェンバーの中にも存在する。モードの共振周 波数がビームチェンバーの遮断周波数と近い時 には、ビームチェンバーのかなり遠くまでモード の一部が広がることもある。この電磁場の漏れの ため、空洞の実効的な空間が広がったように見え る。従って空洞内の共振周波数はビームチェンバ ーがない時と比べて若干下がる。

#### 3.3. 空洞の並列共振回路モデル

最後に空洞共振器を集中定数回路で表現しよう。 一般に集中定数回路における共振回路は LRC の 直列共振回路と LGC の並列共振回路が考えられ るが、空洞共振器や加速器に於けるその他の多く のインピーダンス源は並列共振回路でモデル化 されることが多い。図13は LGC の並列共振回 路の一例である。



Fig. 13 空洞共振器と等価回路の LGC 並列共振 回路。

並列共振回路では回路に流れる全電流は LGC そ れぞれの回路要素を流れる電流の和に等しい。つ まり、

$$I(t) = C\frac{dV}{dt} + GV + \frac{1}{L}\int Vdt \,. \tag{3.20}$$

ここで Cはキャパシタンス(静電容量)、Gはア ドミッタンス (抵抗の逆数)、Lはインダクタンス である。電流と電圧がそれぞれ  $I(t) = \hat{I} \exp(i\omega t)$ 、  $V(t) = \hat{V} \exp(i\omega t)$ の様に振動していると仮定す ると、式(3.20)は

$$\hat{I} = Y\hat{V} \tag{3.21}$$

$$Y(\omega) = i\omega C + G - i\frac{1}{\omega L}$$
(3.22)

であり、*Y*をアドミッタンスと言う。並列共振回路のインピーダンスは*Y*の逆数である:

$$Z(\omega) = \frac{1}{Y(\omega)}.$$
(3.23)

このインピーダンスを空洞の特性を表す3つの パラメーターで表現すると以下の様になる:

$$Z(\omega) = \frac{R_s}{1 + iQ\left(\frac{\omega_R}{\omega} - \frac{\omega}{\omega_R}\right)}.$$
 (3.24)

ここで $\omega_R$ は共振周波数

$$\omega_R = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad , \tag{3.25}$$

Qはクオリティファクター或はQ値

$$Q = R_s \sqrt{\frac{C}{L}} , \qquad (3.26)$$

 $R_s$ はシャントインピーダンス

$$R_s = \frac{1}{G} \tag{3.27}$$

である。空洞の特性を評価する時によく使われる $R_{s}/Q$ は

$$\frac{R_s}{Q} = \sqrt{\frac{L}{C}} \tag{3.28}$$

で与えられ、Gによらない。

以上で空洞共振器を並列共振回路でモデル化 した。次に実際にビームが空洞を通過した時に、 LGC 回路のそれぞれの要素は空洞で起こる何に 対応しているか考えよう。図14にその対応を示 した。ビーム電流 $I_b$ を持ったビームが空洞を通過 すると、電磁誘導によって空洞内の磁場の変化を 妨げる向き、つまりビームの進行方向と逆向きに 誘導起電力が生じ、空洞のインダクタンスに比例 する鏡像電流 $I_L$ が空洞の表面に流れる。空洞の材 質に抵抗があると、更に起電力が生じ、 $I_R$ の電流 がビーム電流の向きと逆向き流れる。空洞のギャ ップ間には電荷がたまるため、変位電流 $I_c$ が流れ る。



**Fig.** 14 ビームが空洞共振器を通過したときに誘起される電流の様子。

以上を総合すると、電荷の保存則から

$$I_{h} + I_{L} + I_{R} + I_{C} = 0 (3.29)$$

が得られる。この式を回路に誘導される起電力 V の式として書き換えると

$$\frac{1}{L}\int Vdt + \frac{V}{R} + C\frac{dV}{dt} = -I_b \tag{3.30}$$

$$Y \cdot V = -I_b \tag{3.31}$$

と定義するとアドミッタンスは式(3.22)で表され、その逆数である空洞のインピーダンスも式(3.24)で表される。

# 4. ウェイク場

さて、いよいよビームとそれを取り巻く構造体と の間の電磁的相互作用の問題に移ろう。相互作用 の結果出来る電磁場をウェイク場と呼ぶ。 ず、どうしてウェイクができるのかを考えてみよ う。

# 4.1. ウェイク場

完全導体で出来た真っ直ぐなパイプの中心を光 速で直進する粒子を考える。パイプの外側で電磁 場がゼロになる様にパイプの内側の表面上に鏡 像電流が誘起され、粒子との間に電磁場の雲がで きる。そして全体がそのまま光速で前方に移動し ていく。境界の効果はこの鏡像電流によって置き 換えることができるので、以下境界の存在をわす れてもかまわない。さて、パイプの先で口径が急 に広がっているとしよう(図15参照)。 粒子 はそのまま直進するが鏡像電流はパイプに沿っ てその軌道が曲げられるだろう。その時、鏡像電 流はシンクロトロン放射を出す。これがウェイク 場である。広がったパイプの替りにパイプの材質 が伝導率有限の物質になっていたとしよう。 鏡 像電流は急に減速され、前方に制動輻射を出す。 これもウェイク場である。つまりウェイク場とは 鏡像電流の軌道が曲げられた時、或は加速、減速 された時(つまり、横方向か縦方向に加速が加わ った時)に鏡像電流が出す輻射なのである。では 輻射のエネルギーはどこから来るのか。もちろん 最終的には粒子からである。輻射場、粒子、そし て鏡像電流と粒子間の電磁場、この3つの間でエ ネルギーのやり取りがなされる。こうして、ウェ イク場を鏡像電流が出す輻射と考えると、その軌 道を考察することで、どこでウェイク場が作られ 易いかが直感的に理解できる。



Fig. 15 鏡像電流によるウェイクの発生。

ウェイク場は境界条件付きでマックスウェル 方程式を解くことによって求められる。 しかし これは大変な作業であり、ビーム不安定性とイン ピーダンスの問題を検討するときに最も多くの 時間はここに費やされる。 解析的に計算できる 場合は極めて限られていて、円形のパイプが小さ く波打っている場合や、真っ直ぐなパイプが非完 全導体でできている場合などだけである。 殆ど の場合、ABCI [5]や MAFIA [6]などの計算機コー ドを使って計算する。

## 4.2. ウェイクポテンシャル

さて、粒子の作るウェイク場が計算できたとしよ う。今度はそのウェイク場が粒子の(ウェイク場 を作った粒子だけでなく、周りの他の粒子も含め て)運動にどう影響を与えるかを考えてみよう。 これは後でビーム不安定性の解析をする際の重 要なインプットになるので、解析に便利な様に結 果をうまくパラメーター化しておく必要がある。

粒子の運動方程式を書くためには、ウェイク場 が引き起こす粒子の運動量の変化を知らなけれ ばならない。粒子がウェイク場の雲の中を通過す る間に起きる軌道変化が十分に小さければ、ウェ イク場による粒子の運動量変化の総量を知れば 充分である。

議論を簡単にするために、ウェイク場は軸対象 構造体の中で出来るとする。対称性から電磁場は

軸の周りの角度 $\theta$ に関して $\cos m\theta$ の形にフーリ エ展開できる。次数の低い順に モノポール (m=0)、ダイポール (m=1)と呼ぶ。殆どの場合、 問題となるビーム不安定性はこの2つの成分を 考慮すれば充分である。 さて、上手な解析の第 一歩はウェイク場を誘起する粒子の集まり(これ を誘導ビームと呼ぶ)をどう用意するかにある。 単純に針の様なビームを用意し、それが軸対象構 造体の軸からずれたとして話を展開すると、モノ ポールやダイポールだけではなく、全ての高次の モードを一編に考えていかなくてはならない。こ れでは都合が悪いので、誘導ビームとして cosmθの電荷分布をもったリングを考える(図 16参照)。リングの半径をr<sub>0</sub>とし、リングの中 心は構造体の軸上を走る。 そうすると次数 mの 電磁場を考えるときは $\cos m\theta$ の電荷分布をもっ たリングを用意すればよく、違う次数の電磁場の 計算には別のリングを用意して別々に行えばよ しかも、リングの電流密度を、電荷*q*の点 い。 電荷が $\theta = 0$ の方向に $r_0$ のオフセットを持った時 と同じモーメントを持つ様に選んでおくと後で 都合が良い:

$$\lambda = \frac{qc}{\pi r_0 (1 + \delta_{m0})} \delta(z - ct) \delta(r - r_0) \cos m\theta$$
(4.1)

ここでcは光速度であり、 $\delta_{m0}$ はクロネッカーの デルタである。

次にこのウェイク場から力を感じる別の粒子 (試験粒子)を考える(図16を参照)。 この粒 子は同じバンチの中で誘導ビームを構成する粒 子群と一緒に(軸と平行に)動いてる粒子を念頭 においている。2つの軸方向における相対的位置 がウェイク場を通過中にあまり変わらないとし て、誘導ビームが軸方向の位置*z*にいる時に試験 粒子は誘導ビームの後方*s*のところを走っている としよう。 試験粒子は軸から*r*だけ離れた所を 走るとする。この試験粒子が時間*t*の時、軸方向 の位置*z*で受ける縦方向、横方向(径方向)のロ ーレンツ力を $F_L$ ,  $F_T$ とする:

$$F_L = eE_z \cos m\theta \tag{4.2}$$

 $\mathbf{F}_{T} = e(E_{r} - c \cdot B_{\theta}) \cos m\theta \cdot \mathbf{r} \equiv F_{T} \cos m\theta \cdot \mathbf{r}$ (4.3)



**Fig. 16** リング状の誘導ビームと試験粒子との 位置関係。

ここで、 **r** は放射方向の単位ベクトルであり、  $E_z$ 、 $E_r \ge B_{\theta}$ はそれぞれ $\theta = 0$ での電場と磁場 の軸方向、径方向と角度方向の成分である。試験 粒子がウェイク場の雲を通過中に受ける運動量 変化の総量は試験粒子に乗った系で受ける力を 積分すれば求まる:

$$\Delta p_{Z} = \int_{-\infty}^{\infty} dz F_{L}(z, t = \frac{z+s}{c})$$

$$\equiv -eq W_{Lm}(s) \cdot r_{0}^{m} r^{m} \cos m\theta$$
(4.4)

$$\Delta \mathbf{p}_{T} = \int_{-\infty}^{\infty} dz \mathbf{F}_{T} (z, t = \frac{z+s}{c})$$
$$= \int_{-\infty}^{\infty} dz F_{T} (z, t = \frac{z+s}{c}) \cdot \cos m\theta \cdot \mathbf{r} \qquad (4.5)$$
$$\equiv eq W_{Tm}(s) \cdot mr_{0}^{m} r^{m-1} \cos m\theta \cdot \mathbf{r}$$

ここでは証明を省くが、マックスウェル方程式 を変換すると、以上の様に定義された $W_{Lm}(s)$ と  $W_{Tm}(s)$ は誘導ビームの半径や試験粒子が構造体 のどこを走っているかによらないことが分かる (つまり運動量変化の $r_0$ やr依存性は式(4.4)と (4.5)に明確に表現されている)[4]。従って、関 数 $W_{Lm}(s)$ と $W_{Tm}(s)$ は構造体の形状によって一 意的に決まる関数で、これをウェイクポテンシャ ルと言う。 誘導ビームは光速で走っていると仮 定すると(これは陽子ビームでは当てはまらない 時もあるが)、ウェイクポテンシャルは誘導ビー ムの前方でゼロになる:

$$W_{Im}(s) = W_{Tm}(s) = 0 \quad (s < 0) \tag{4.6}$$

試験粒子の運動量変化の式(4.4)と(4.5)をもう 少し詳細に調べて見よう。

●モノポール場 (*m=0*)

この時、当然のことながら対称性から横方向の ウェイクポテンシャルはゼロである。さて、式 (4.4)から試験粒子の運動量変化は誘導ビームの リングの半径にも、また試験粒子の位置にもよら ない。結局、

→ 試験粒子の運動量変化は誘導ビームと試験 粒子の相対距離だけの関数である。

式(4.5)から、運動量変化は誘導ビームのリン グの半径に比例するが、自分自身の構造体の軸か らのオフセットの量とその向きにはよらない。 一方、 $\cos m\theta$ の電荷分布をもったリングはその 電流密度の選択より、構造体の軸から $\theta = 0$ の方 向に $r_0$ だけオフセットをもった電荷qのビームと 同じモーメントを持っている。結局、

→ 試験粒子の運動量変化の大きさは誘導ビ ームのオフセットに比例する。その向きは  $W_{Tm}(s)$ が正(負)ならば、誘導ビームのオフセ ットの向き(逆向き)と同じである。

#### 4.3. Panofsky-Wenzel theorem

さて、縦方向と横方向のウェイクポテンシャル $W_{Lm}(s)$ と $W_{Tm}(s)$ との間には Panofsky-Wenzel theorem と呼ばれる関係がある[7]:

$$W_{Tm}(s) = \int_{0}^{s} ds W_{Lm}(s)$$
 (4.7)

この関係はこのままでは殆ど役にたたない。なぜ なら次数  $m OW_{Ln}(s)$ を計算できるほどに電磁場 解が解かっているならば、同じ次数の $W_{Tm}(s)$ も 直接、定義に従って計算できるはずで、 Panofsky-Wenzel theorem に頼る必要はないから である。この関係はむしろモノポール場での  $W_{L0}(s)$ が計算できるが、ダイポール場の $W_{T1}(s)$ の 計算が困難な場合や、ダイポール場の $W_{T1}(s)$ の 直接の計算を端折りたいときに、モノポール場の  $W_{L0}(s)$ からダイポール場の $W_{T1}(s)$ を近似的に求 めるときに用いられる。よく使われる近似式は

$$W_{T1}(s) \approx \frac{2}{b^2} \int_0^s ds W_{L0}(s)$$
 (4.8)

#### 4.4. ウェイクポテンシャルの振る舞い

さて、 Panofsky-Wenzel theorem (4.7)と式 (4.6) より横方向のウェイクポテンシャルは原点では ゼロであることがわかる:

$$W_{T_m}(0) = 0 (4.9)$$

一方、縦方向のウェイクポテンシャルの原点近 傍での振る舞いはどうであろうか。誘導ビームの 作ったウェイク場が持つエネルギーは、誘導ビー ムのエネルギーによって補われなければエネル ギーが保存されない。従って誘導ビームはウェイ ク場によって減速される力を受ける筈である。つ まり、

$$\lim_{s \to +0} W_{L0}(s) > 0 \tag{4.10}$$

さて $\varepsilon$ を微小な量とすると、位置 $s = -\varepsilon$ ではウェ イクポテンシャル $W_{L0}(s)$ はゼロであり $s = \varepsilon$ で は $W_{L0}(\varepsilon)$ の値を持っているとして、 $s = -\varepsilon$  と  $s = \varepsilon$ の間でウェイクポテンシャルを直線で繋ぐ と、s = 0ではウェイクポテンシャルは $W_{L0}(\varepsilon)/2$ の値をもつことがわかる:

$$W_{L0}(0) = \frac{W_{L0}(\varepsilon)}{2}$$
(4.11)

つまり、誘導ビームはそのすぐ後ろの試験粒子が 受ける減速力の半分の力を受ける。これを "Fundamental theorem of beam loading"[8]と呼 ぶ。 以上の結果をまとめると、縦方向と横方向 のウェイクポテンシャルは一般的に図17でス ケッチした様に振る舞う。





**Fig. 17** 一般的な縦方向と横方向のウェイクポ テンシャルのスケッチ。

さて、誘導ビームが進行方向に薄いリングのような形状をしている時に、誘導ビームは自分が作

った縦方向のウェイク場を感じることができる のに、どうして横方向の場合はそれができないの かを考えてみよう。 簡単のために誘導ビームの 半径はビームパイプのそれと等しいと仮定し、ウ ェイク場は図16に示したような空洞で出来る また、縦方向の代表としてモノポー としよう。 ル場を、横方向の代表としてダイポール場を考え る。 この章の第2節で説明した様に、ウェイク 場は導体の表面を走る鏡像電流からの輻射によ って作られる。この輻射は当然前方にでるので、 長い距離を走る内に誘導ビームに追い付くこと ができる。このことは縦方向と横方向の場合で変 わらない。それではなぜ横方向の場合、誘導ビー ムは自分が作るウェイク場から力を受けないの か。その鍵は鏡像電流の流れ方の違いにある。縦 方向の場合、鏡像電流はビームパイプ上を軸対称 的に流れるが、横方向の場合、鏡像電流の向きが 上下で( $\theta = 0 \ge \theta = \pi \ge \tau$ ) 逆転していて、違 った角度にある鏡像電流からの輻射の差が横方 向のローレンツ力を作っている。従って、例えば  $\theta = 0$ の軌道を走る試験粒子は $\theta = 0$ で発せられ た輻射のみならず、他の部位(例えば $\theta = \pi$ )で 発せられた輻射がビームパイプ上を斜めに走っ てきて追い付いて始めて横方向のローレンツ力 を感じるのである。この場合、 $\theta = 0$ 以外での輻 射の軌道は誘導ビームのそれより長くなるため 誘導ビームに追い付くことはできない。つまり、 誘導ビームは自分が作った横方向ウェイク場を 感じないのである。

最後に指摘しておきたいのは、ウェイクポテン シャルを定義、導入する過程で、誘導ビームも試 験粒子も光速で移動していると仮定したことで ある。低エネルギー(1,2GeV以下)の陽子ビ ームの場合、この仮定はあまりよい近似とはいえ ない。しかし、この章で述べたウェイクポテンシ ャルの性質の多くはこの仮定の上で成り立つ。ま た、次章で説明するインピーダンスが、構造体の 性質で決まり、ビームのパラメーターによらない ためにもこの仮定は必要である。この辺りで多少 の不整合が存在するが、理論全体をすっきりさせ るために、必要な仮定(近似)である。

# 5. インピーダンス

# 5.1. インピーダンスの定義

前章で求めたウェイクポテンシャルは、ビームの 振る舞いを時間領域で調べるのに都合が良く、ト ラッキング等を行う時に便利である。 しかしビ ームの振る舞いを解析的に調べようとすると、周 波数領域で議論した方が簡単で都合が良いこと が多い。 そこでインピーダンスという量を、第 3章で学習した電気回路や RF での定義に沿うよ うに定義しよう。以下、説明の簡略化のためにモ ノポール場での縦方向インピーダンスの場合に議論 を限る。 実用上、これで十分である。

縦方向の電流分布  $I(\tau)$ を持った誘導ビームを 考える。ビームの横方向分布は任意でよいが、ビ ーム重心はチェンバーの軸から  $r_0$ のオフセット を持つとする。 この電流のフーリエ変換  $I(\omega)$ を 以下の様に定義する。:

$$I(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} d\tau I(\tau) \exp(i\omega\tau)$$
 (5.1)

このビームの先端から距離s だけ遅れて走る試験 粒子を考える。この粒子がウェイク場から受ける 軸方向電場の積分値(つまり電圧)は

$$V(s) = \int_{-\infty}^{\infty} dz E_{Z}(z, t = \frac{(z+s)}{c})$$
(5.2)

で与えられる。この電圧をフーリエ変換して周波 数の関数としたものを *V(ω)*とする:

$$V(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{ds}{c} V(s) \exp(i\omega \frac{s}{c})$$
(5.3)

電圧、電流のフーリエ変換が定義されたので、これらを使って縦方向インピーダンス $Z_L(\omega)$ を以下の式で定義する:

$$V(\omega) = -Z_L(\omega)I(\omega) \tag{5.4}$$

ここで、インピーダンスの前に負の符号をつけた のは電圧 Vを直接作っているのは鏡像電流であ り、それはIで与えられるからである(章 3.3 の 図13を思い出そう)。

ダイポール場での横方向インピーダンスも同様に定義できる:

$$V_{T}(\omega) = iZ_{T}(\omega) \cdot r_{0}I(\omega) \qquad (5.5)$$

ここで $r_0I(\omega)$ は横方向ダイポール電流のフーリ エ変換である。定義(5.5)に虚数*i*を導入したの は、横方向電圧の位相が電流の位相より 90 度ず れることが多いのを考慮してあるからである。

さて、誘導ビームとして特別に、光速で移動す る電荷q、半径 $r_0$ のリング(i.e.,  $I(\tau) = q\delta(\tau)$ )を 考えると、インピーダンスとウェイクポテンシャ ルとの間の関係が導き出せる。この場合、試験粒 子が受ける電圧は、式(4.4)を使って

$$V(s) = -qW_{L0}(s)$$
(5.6)

となる。つまりウェイクポテンシャルその物である。この電圧のフーリエ変換は

$$V(\omega) = -\frac{q}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{ds}{c} W_{L0}(s) \exp(i\omega \frac{s}{c})$$
(5.7)

となる。また電流のフーリエ変換は

$$I(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} d\tau I(\tau) \exp(i\omega\tau) = \frac{q}{2\pi} \qquad . \tag{5.8}$$

で与えられる。式(5.4)、(5.7)、(5.8)から、  $Z_L(\omega)$ は縦方向ウェイクポテンシャル $W_{L0}(s)$ の フーリエ変換に等しいことが分かる:

$$Z_{L}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{ds}{c} W_{L0}(s) \exp(i\omega \frac{s}{c}) \qquad (5.9)$$

同様に、横方向インピーダンスと横方向ウェイク ポテンシャルとは

$$Z_T(\omega) = \frac{1}{i} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{ds}{c} W_{T1}(s) \exp(i\omega \frac{s}{c})$$
(5.10)

の関係がある。

ここで注意する必要があるのは、インピーダン スの定義は式(5.4)と(5.5)であって、式(5.9) と(5.10)はインピーダンスとウェイクポテンシ ャルの間の関係を示しているにすぎない。つま り、インピーダンスはウェイクポテンシャルを知 らなくてもその定義から独立に計算できる。むし ろインピーダンスを求めて、それからウェイクポ テンシャルを関係(5.9)及び(5.10)の逆変換を 使って計算することはよくある。次の節でそれら の例を幾つか上げる。

# 5.2. インピーダンスの性質

その前に後でビーム不安定性を考える時に役立 つ大事な指摘をしておく。周波数ωが正と負の領 域でのインピーダンスの間にはウェイクポテン シャルが実数であるために、次の関係がある:

$$Z_L(-\omega) = Z_L^*(\omega) \tag{5.11}$$

$$Z_T(-\omega) = -Z_T^*(\omega) \qquad (5.12)$$

縦方向の場合、インピーダンスに周波数を掛けた り割ったりしたものがビーム不安定性の公式に 現れることが多いので、実際には横方向と同じポ ーラリティを持つと考えた方が都合が良い。 図 18に典型的なインピーダンスとして空洞型イ ンピーダンスを例にとり、その周波数依存性を概 念的に示した。

第4章で学習した Panofsky-Wenzel theorem を インピーダンスで表すと

$$Z_{Tm}(\omega) = \frac{c}{\omega} Z_{Lm}(\omega)$$
 (5.13)

となる。また同じ章で、*m=0*の縦方向ウェイクポ テンシャルと *m=1*の横方向ウェイクポテンシャ ルを関係づける便利な近似式(4.8)を披露した。 この近似式に対応して、それぞれのインピーダン ス間の関係も次の式で近似できる:

$$Z_T \cong \frac{2c}{b^2} \frac{Z_L}{\omega} \tag{5.14}$$

この近似式はかなり広く使われている。



Fig. 18 縦方向  $(Z_L / \omega)$  と横方向  $(Z_T)$  インピーダンスの概念図。

## 5.3. インピーダンスの種類

さて、インピーダンスにはどんな種類があるのだろう。典型的な縦方向インピーダンスを書いてみると

$$Z_{L} = -i\omega L + R_{W}\sqrt{\omega} + R_{\Omega} + \frac{R_{c}}{\sqrt{\omega}} + \dots$$
 (5.15)

ここで第1項はインダクタンス、第2項は resistive-wall インピーダンスと呼ばれ、ビームパ イプが電導率有限の物質でできている時に生じ るインピーダンス、第3項は純粋な抵抗、そして 最後の項は加速空洞の全インピーダンスの高周 波成分である。第1項でLが負の時、加速器では キャパシタンスと呼んでいる(本当のキャパシタ ンスは *i/(ωC)*の周波数依存性を持つはずである が)。もう一つ重要なインピーダンスにローレン ツ型インピーダンスがある。第3章の並列共振回 路の講義で学習した様に、加速空洞のインピーダ ンスはこの形で書ける:

$$Z_{L}(\omega) = \frac{R_{L}}{1 + iQ(\frac{\omega_{R}}{\omega} - \frac{\omega}{\omega_{R}})}$$
(5.16)

$$Z_{T}(\omega) = \frac{R_{T} \frac{\omega_{R}}{\omega}}{1 + iQ(\frac{\omega_{R}}{\omega} - \frac{\omega}{\omega_{R}})}$$
(5.17)

ここで $R_L \ge R_T$ は縦方向と横方向のカップリン グインピーダンス、QはQ値で $\omega_R$ は共振周波数 である。

これら代表的なインピーダンスに対応するウ エイクポテンシャルは、式 (5.6) と(5.8)の逆変換 をすれば求まる。ここではインダクタンス、純粋 な抵抗とローレンツ型インピーダンスのウェイ クポテンシャルを列記するに留めよう:

1) インダクタンス:

$$W_{L0}(s) = Lc \frac{d}{ds} \delta(s/c)$$
(5.18)

2) 純粋な抵抗

ſ

$$W_{I,0}(s) = R\delta(s/c) \tag{5.19}$$

$$W_{L0} = \begin{cases} 0 & (s < 0) \\ \alpha R_L & (s = 0) \\ 2\alpha R_L e^{-\alpha \frac{s}{c}} \left[ \cos \frac{\omega' s}{c} - \frac{\alpha}{\omega'} \sin \frac{\omega' s}{c} \right] & (s > 0) \end{cases}$$

$$W_{T1} = \begin{cases} 0 & (s \le 0) \\ \frac{R_T \omega_R^2}{Q \omega'} e^{-\alpha \frac{s}{c}} \sin \frac{\omega' s}{c} & (s > 0) \end{cases}$$

(5.21)

$$\alpha = \omega_R / (2Q) \tag{5.22}$$

$$\omega' = \sqrt{\omega_R^2 - \alpha^2} \tag{5.23}$$

である。

以上の様な形式的な説明では、インピーダンス の種類とその名前はわかっても、実際にどういっ た構造体がどういうインピーダンスを作るかは よくわからない。そこでいくつかの重要なインピ ーダンスを簡単に求めてみよう。

# 5.4. インダクタンス

まずインダクタンスの説明から始めよう。ビーム パイプ上に図19で示した様な小さな空洞のよ うな構造体があり、このビームパイプの中心軸上 をビームが通過するとする。



Fig. 19 小さな空洞の作るインダクタンス。

ビームと一緒に走る電磁場の中で、電場はビー ムパイプの近傍では殆どゼロであるから、空洞の

(5.20)

中では磁場だけを考えればよい。今知りたいのは ギャップ間に立つ電場 $E_s$ である。そこで点線で 示した積分路を考える。 この積分路にそって電 場の積分を行うと、それは空洞内の磁場の時間変 化の反対符号に等しい(ファラデーの法則):

$$\oint \mathbf{E}d\mathbf{l} = -\frac{\partial}{\partial t} \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$$
 (5.24)

ビームパイプが完全導体で出来ているとすると ( $E_w = 0$ )、左辺はギャップ間電圧そのものである:

$$V = \int_{gap} E_s ds \tag{5.25}$$

さて問題は右辺である。ビーム電流を I とし、 exp(-iat)の様に時間変化するとする。 すると 空洞内の磁場は(ギャップの深さはパイプの半径 に対し充分小さいとして、磁場が一定と見なせる と仮定)

$$B_g = \frac{\mu_0 I}{2\pi b} \tag{5.26}$$

で与えられる。すると式 (5.24) の右辺は

$$-\frac{\partial}{\partial t}\int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = i\omega \frac{\mu_0 gh}{2\pi b}I$$
(5.27)

となる。ここで µ<sub>0</sub> は真空の透磁率である。式 (5.25)、(5.26)、(5.27)よりギャップ間電圧が求 まる:

$$V = i\omega \frac{\mu_0 gh}{2\pi b} I \qquad . \tag{5.28}$$

インピーダンスの定義よりこの小さな空洞が作るインピーダンスは以下の式で与えられる:

$$Z_{L} = -i\omega \frac{\mu_{0}gh}{2\pi b} = -i\omega \frac{Z_{0}gh}{2\pi bc}$$
(5.29)

これはインダクタンスである。ここで $Z_0 = c\mu_0$ は 真空のインピーダンス (=120  $\pi$   $\Omega$ )である。 円形 加速器では後述する様に、ビームは円形加速器の 回転周波数の整数倍の周波数でしかインピーダ ンスを誘起しない。従ってこのインピーダンス を、 $\omega = n\omega_0$  ( $\omega_0$ は円形加速器の回転周波数、nは整数)を使って次の様に書く:

$$\frac{Z_L}{n} = -i\omega_0 \frac{Z_0 gh}{2\pi bc}$$

$$= -i\beta \frac{Z_0 gh}{2\pi bR}$$
(5.30)

ここでβ は粒子の速度を光速で割った量である。 この結果はギャップ間電圧が空洞内に立つ磁場 の誘導起電力によることを考えれば(つまりギャ ップはコイルの役割をする)容易に理解できる。 バンチが長い陽子ビームでは殆どの構造体はこ の様にインダクタンスに見える。

# 5.5. Resistive-wall インピーダンス

次にこの空洞の中が電導率が大きいが有限であ る物質で満たされているとしよう。 この場合、 電磁場はスキンデプス以上にはこの物質の中に 入っていかない。ここでスキンデプスは

$$\delta_s = \sqrt{\frac{2\rho_c}{\omega\mu_0}} \tag{5.31}$$

で与えられる ( $\rho_c = 1/\sigma_c$ は体積抵抗率、 $\mu_0$ は真 空の透磁率)。従って空洞の深さがスキンデプス 以上であれば、結果は空洞の深さによらないはず である。そこで、いっそ空洞の深さをスキンデプ スにとってしまおう。

$$h = \delta_s \tag{5.32}$$

空洞の中が電導率有限の物質で満たされている 効果は、式(5.24)の左辺(電場の線積分)に現 れる。図19で示した積分路のうち、空洞の両端 の壁を径方向に走る電場は対称性からゼロであ る(電場は径方向を向いている)。従って空洞の奥 の内壁で進行方向の成分を持つ電場 $E_w$ の寄与だ けを考えれば良い。この電場を正確に求めるのは 実は簡単でなく、Leontovich 条件と呼ばれる関係 が電場 $E_w$ と磁場は $H_\theta$ の間にあることを使って 求める:

$$E_{w} = \sqrt{\frac{\mu_{0}}{\varepsilon_{c}}} H_{\theta}$$
(5.33)

ここで表面インピーダンス

$$\varsigma = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_c}} \tag{5.34}$$

は複素誘電率

$$\varepsilon_c = \varepsilon_0 + \frac{\sigma_c}{i\omega} \tag{5.35}$$

によって定義されている。ここで $\sigma_c = 1/\rho_c$ は導体の電気伝導度である。電気伝導度が十分大きい と仮定すると( $\sigma_c >> \varepsilon_0 \omega$ )、表面インピーダンス は以下の式で近似できる:

$$\varsigma \approx \sqrt{\frac{i\omega\mu_0}{\sigma_c}} = \frac{(1+i)}{\sqrt{2}}\sqrt{\frac{\omega\mu_0}{\sigma_c}}$$
(5.36)

この式を Leontovich 条件 (5.33) に入れて、磁 場を $B_{\theta}$ で表すと、変換の末、

$$E_w = \frac{\omega}{2} \delta_s (1+i) B_g \tag{5.37}$$

が求まる。この電場の寄与を式 (5.24) の左辺に 足して前節と同じ様に式を展開すると ( $h = \delta_s$  と 設定したことを忘れないで)、ギャップ間電圧が 次の様に求まる:

$$V = -\frac{\partial}{\partial t} \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} - \int E_w ds$$
  
=  $i\omega \frac{\mu_0 g \delta_s}{2\pi b} I - \frac{\omega}{2} \delta_s (1+i)g \frac{\mu_0 I}{2\pi b}$  (5.38)  
=  $-\frac{\omega}{2} (1-i) \frac{Z_0 g \delta_s}{2\pi b c} I$ 

インピーダンスは定義から

$$Z_{L} = \frac{\omega}{2} (1-i) \frac{Z_{0}g\delta_{s}}{2\pi bc}$$
(5.39)

となる。 前節同様にこのインピーダンスを円形 加速器の回転周波数の整数倍の周波数 ( $\omega = n\omega_0$ ) での形に書き換えると、次のように なる:

$$\frac{Z_L}{n} = Z_0 \beta \cdot \left(\frac{1-i}{2}\right) \frac{\delta_s}{b} \frac{g}{2\pi R}.$$
(5.40)

これが縦方向の resistive-wall インピーダンス [9]である。 ビームパイプが非完全導体でできて いるときのインピーダンスを与える。

横方向の resistive-wall インピーダンスは縦 方向の resistive-wall インピーダンスから式 (5.14)を使って以下の様に求まる:

$$Z_{T} = Z_{0} (1-i) \frac{g \delta_{s}}{2\pi b^{3}} \qquad . \tag{5.41}$$

 $\delta_s \propto 1/\sqrt{\omega}$ の周波数依存性のために、横方向の resistive-wall インピーダンスは低周波で急激 に増大する。そのため、大電流陽子加速器では横 方向の resistive-wall インピーダンスが最も深 刻な横方向インピーダンスになることが多い。

さて、縦方向の resistive-wall インピーダン スの式 (5.39) の物理的意味合いを考えて見よう。 第1項、インピーダンスの実部は抵抗を表してい るが、これは次の様にしても求まる。この空洞は 図20の様な体積抵抗率 $\rho_c$ の円筒のパイプ(半径 b、厚さ $\delta_s$ 、長さg)と考えてよく、その電気回 路的な抵抗値は下の式で与えられる:

$$\operatorname{Re} Z_{L} = \frac{\rho_{c} g}{2\pi b \delta_{s}}$$
(5.42)

この中で $\rho_c/\delta_s$ は次の様に変換できる:

$$\frac{\rho_c}{\delta_s} = \frac{\rho_c}{\sqrt{\frac{2\rho_c}{\omega\mu_0}}} = \frac{\omega\mu_0}{2}\sqrt{\frac{2\rho_c}{\omega\mu_0}} \qquad (5.43)$$
$$= \frac{\omega\mu_0}{2}\delta_s = \frac{\omega}{2}\frac{Z_0}{c}\delta_s$$

従って、式(5.42)は以下の様に書き換えること ができる:

$$\operatorname{Re} Z_{L} = \frac{\omega}{2} \frac{Z_{0} g \delta_{s}}{2\pi b c}$$
(5.44)

これは式(5.39)の第1項と同じである。つまり、 式(5.39)の第1項はこの物質の抵抗そのものな のである。次に式(5.39)第2項を見てみよう。 この項はインダクタンスを与えている。この項を 導出するために図20の円筒形パイプの両端に 内径bの完全導体のビームパイプに繋がっている と考えよう。また円筒形パイプの外側は完全導体 で囲まれているとする(電磁場はスキンデプス以 上に入らないので外側の完全導体の効果はな い)。その断面の様子を図21に示した。すると 非完全導体の円筒形パイプは一種の空洞を構成 する。磁場はこの空洞内部で指数関数的に減衰す るから、空洞の外半径での磁場をゼロと近似する と、実効的な磁場は内部が真空の時の磁場(5.26) の約半分ぐらいになる:

$$B_{\phi} \approx \frac{1}{2} \times \frac{\mu_0 I}{2\pi b} \tag{5.45}$$

後は前節のインダクタンス計算の手順通りに式 を展開すればよく、結局インピーダンスの虚部は 式(5.27)で $h = \delta_s$ と置き、全体を2で割った量 で与えられる:

$$\operatorname{Im} Z_{L} = -i\frac{\omega}{2} \frac{Z_{0}g\delta_{s}}{2\pi bc}$$
(5.46)

実部 (5.44) と虚部 (5.46) を合わせると式 (5.39) になる。



**Fig. 20** Resistive-wall インピーダンス計算の ために想定する円筒形パイプ。



Fig. 21 非完全導体の円筒形パイプが構成する空 洞。

# 5.6. 縦方向スペースチャージインピーダンス

最後に縦方向のスページチャージ(これを空間電 荷とも呼ぶ)インピーダンスを求めよう[10]。 第 2章で学習した様に、ビーム内の粒子は他の粒子 からクーロン反発力を受ける。縦方向(進行方向) には、前方の粒子はバンチの中心から前方に押し 出される様な力を受け、後方の粒子は後方に押し 戻される。この力はインダクタンスの効果と逆の 方向である。求め方はインダクタンスの場合と似 ている。ビームパイプは完全導体で出来ていると

して、その半径を bとする。積分路は図22のよ うにビームの中心軸を沿って走るものを考える。 ビームパイプ表面上の接線方向電場 E "は境界条 件よりゼロである。インダクタンスの場合との違 いは積分路がビームの内部まで入っているので、 ビームが在る時のビームパイプ内の電磁場をち ゃんと求めておく必要があることである。 また 電場の径方向成分も自由空間上なのでゼロでは なく、結果に大きく寄与する。 第2章で述べた 様に、結果はビームの横方向分布に依存する。 簡単のため、第2章と同様にビームは円筒形をし ていて、粒子は横方向に一様に分布していると仮 定しよう。後で参考のためパラボラ分布の時の結 果も記す。



Fig. 22 縦方向スページチャージ(空間電荷) インピーダンス計算のための積分路の取り方。

さて、円筒形ビームの半径を*a*とし、ビームの進 行方向線密度を*λ*とした時に、横方向の電磁場は

$$E_{r} = \begin{cases} \frac{e\lambda}{2\pi\varepsilon_{0}} \frac{1}{r} & (r \ge a) \\ \frac{e\lambda}{2\pi\varepsilon_{0}} \frac{r}{a^{2}} & (r < a) \end{cases}$$
(5.47)

$$H_{\phi} = \begin{cases} \frac{e\lambda\beta c}{2\pi} \frac{1}{r} & (r \ge a) \\ \frac{e\lambda\beta c}{2\pi} \frac{r}{a^2} & (r < a) \end{cases}$$
(5.48)

で与えられる。 ここで、 $\varepsilon_0$ は真空の誘電率を、  $\beta c$ は粒子の速度を表す。 インダクタンスの場 合と同様に図22で示された積分路にそって電 場の積分を行うと、それは空洞内の磁場の時間変 化の反対符号に等しい(ファラデーの法則):

$$\oint \mathbf{E}d\mathbf{l} = -\frac{\partial}{\partial t} \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$$
(5.49)

まずこの式の左辺から片付けよう。ビームパイプ が完全導体で出来ているとすると $E_w = 0$ であ る。位置 $s + \Delta s$  とs での電場の径方向の積分を式 (5.47)を使って実行すると、式 (5.49)の左辺は 以下の様になる:

$$\oint \mathbf{E}d\mathbf{l} = E_s \Delta s + \frac{e}{4\pi\varepsilon_0} \left(1 + 2\ln\frac{b}{a}\right) \left(\lambda(s + \Delta s) - \lambda(s)\right)$$
$$= E_s \Delta s + \frac{e}{4\pi\varepsilon_0} \left(1 + 2\ln\frac{b}{a}\right) \frac{\partial\lambda}{\partial s} \Delta s$$

(5.50)

式(5.49)の右辺も同様に計算でき、

$$-\frac{\partial}{\partial t}\int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = -\frac{\mu_0 e\beta c}{4\pi} \left(1 + 2\ln\frac{b}{a}\right) \Delta s \frac{\partial\lambda}{\partial t} \quad (5.51)$$

となる。ここで、式 (5.50) と (5.51) を式 (5.49) に挿入し、関係式

$$\frac{\partial \lambda}{\partial t} = -\beta c \frac{\partial \lambda}{\partial s} \tag{5.52}$$

を使って全体を書き改めると以下の式を得る:

$$E_{s} = -\frac{e}{4\pi\varepsilon_{0}} \left(1 - \beta^{2}\right) \cdot \left(1 + 2\ln\frac{b}{a}\right) \cdot \frac{\partial\lambda}{\partial s}$$
$$= -\frac{e}{4\pi\varepsilon_{0}\gamma^{2}} \cdot \left(1 + 2\ln\frac{b}{a}\right) \cdot \frac{\partial\lambda}{\partial s}$$
$$= -\frac{eZ_{0}c}{4\pi\gamma^{2}} \cdot \left(1 + 2\ln\frac{b}{a}\right) \cdot \frac{\partial\lambda}{\partial s}$$
(5.53)

ここで

$$\mu_0 = \frac{1}{\varepsilon_0 c^2} \tag{5.54}$$

$$Z_0 c = \frac{1}{\varepsilon_0} \tag{5.55}$$

の関係式を使った。加速器リング一周に渡る電圧 は式(5.53)の両辺に2*π* をかけることで得られ る。ビーム電流 *I* は

$$I = e\beta c\lambda \tag{5.56}$$

で与えられので、更にジオメトリカルファクター

$$g_0 = 1 + 2\ln\frac{b}{a}$$
(5.57)

を導入して式(5.53)を書き改めると、

$$V = E_s \cdot 2\pi R = -\frac{\partial I}{\partial s} Z_0 R \frac{g_0}{2\beta\gamma^2}$$
(5.58)

となる。電流 Iの位置 s 依存性を

$$I = I_0 + I_1 \exp i \left(\frac{n}{R}s - \omega t\right)$$
(5.59)

として、式 (5.58) に入れ整理すると、以下の式 を得る:

$$V = -in \cdot Z_0 \frac{g_0}{2\beta\gamma^2}.$$
 (5.60)

従って、縦方向のスページチャージインピーダン スは定義から

$$\frac{Z_L}{n} = i \frac{Z_0 g_0}{2\beta\gamma^2} \tag{5.61}$$

となる。

ジオメトリカルファクターはビームの横方向 の分布関数によって変わる。以下の関数で与えら れるパラボラビームの場合、

$$\rho(r) = \frac{N_p}{\pi^2 a^2 R} \left[ 1 - \left(\frac{r}{a}\right)^2 \right]$$
(5.62)

ジオメトリカルファクターは

$$g_0 = 1.5 + 2\ln\frac{b}{a} \tag{5.63}$$

となる。

式(5.61)をよく見ると縦方向のスページチャ ージインピーダンスはインダクタンスと逆の符 号を持っていることに気がつくだろう(つまり、 キャパシタンスの様に働く)。また γ<sup>2</sup> ファクター のため高エネルギーでは効かなくなることもわ かる。 このファクターは電場と磁場の寄与が高 エネルギーでは打ち消し合うために起こる(電場 は押し出そうとし、磁場は押し戻そうとする)。

横方向のスページチャージインピーダンスは 結果だけを書くに留める:

$$Z_{T} = i \frac{Z_{0}R}{\beta^{2}\gamma^{2}} \left(\frac{1}{a^{2}} - \frac{1}{b^{2}}\right)$$
(5.64)

# 5.7. 穴やスロットのインピーダンス

インピーダンスの最後の例として、穴やスロット のインピーダンスを学習しよう。加速器のビーム パイプには真空を引くための穴や、フィンガー形 式のベローなど、さまざまな理由でさまざまな形 状の穴があいている。これらは殆ど小さなインダ クタンスを作るが、穴の数が膨大になり、総量で はその効果を無視できなくなることがある。穴の インピーダンスは、加速器では教科書にもあまり 記述のない、一見馴染みのない分野に見えるが、 ジャクソンの教科書やベーテの論文にも載って いる電磁気学ではきわめて古典的な問題である。 穴のインピーダンスの定式化には、以前学習した 小さな空洞のインピーダンスなども含めて、ビー ムパイプ上の摂動(突起物、溝、穴など)が古典電 磁気学でどう処理されるかの面白い考察がある。 これを学習することは、インピーダンスの生成の メカニズムを理解する上で重要である。

5.7.1. 小さな空洞の作る電磁気ダイポール

まず、小さな空洞が作るインダクタンスを別の観 点から考え直そう[11]。図19の様な小さな空洞 を考える。ビーム電流はこの空洞の中に

$$B_{\theta} = \frac{\mu_0 I}{2\pi b} \tag{5.65}$$

で与えられる磁場を作り、この磁場は空洞の中を トロイダルの様に回転する磁束を作る:

$$\Phi_m = \int_{S} B(r) dS \tag{5.66}$$

ここで積分は図19で示された様に空洞の断面 に渡っての面積分である。空洞が十分小さければ 磁束は

 $\Phi_m \approx B_\theta S \tag{5.67}$ 

で近似できる。ここで

$$S = gh \tag{5.68}$$

はこの空洞の断面の面積である。ファラディーの 法則から、この磁束の時間変化は電磁誘導によっ て起電力を作る:

 $V = i\omega\Phi_m. \tag{5.69}$ 

ー方、磁束  $\Phi_{m0}$  がある時の磁極の大きさは  $\Phi_{m0}/\mu_0$ であるから、空洞一周の磁気ダイポール モーメント *M*は

$$M = \frac{2\pi b \Phi_m}{\mu_0} \tag{5.70}$$

となる(図23参照)。更に単位長さ当りの磁気ダ イポールモーメントは

$$m = \frac{M}{2\pi b} = \frac{\Phi_m}{\mu_0} \tag{5.71}$$

で与えられる。つまり、空洞の近くに磁場 $H_{\theta}$ があると式(5.71)で与えられる磁気分極が起きるわけである。そこで磁気分極率を以下の様に定義すると、

$$m = \alpha_m H_\theta(b) , \qquad (5.72)$$

磁気分極率は

$$\alpha_m = \frac{\Phi_m}{\left(\mu_0 H_\theta(b)\right)} \tag{5.73}$$

で求められる。小さな空洞の場合、これは面積 S と一致する:

$$\alpha_m = S = gh. \tag{5.74}$$

この磁気分極が作る縦方向インピーダンスは

$$Z_{L(m)} = -\frac{V}{I} = -i\omega \frac{Z_0 \alpha_m}{2\pi bc}$$
(5.75)

で与えられる。結局この式は以前求めた式(5.29) と同じであるが、考え方が微妙に違う。以前は空 洞内にビーム電流が作った磁場が進入し、その磁 場の時間的変化が電磁誘導によって空洞のギャ ップ間に起電力を作り、それがインピーダンスを 作ると考えた。今回は空洞の近傍に磁場をかけた ときに、その磁場が空洞内に磁気分極を引き起こ し、その磁気分極場の中を試験粒子が走るときに 力を受けて、それがインピーダンスになると考え ている。この方法の場合、ビームパイプの形状に 摂動がある時にどういう磁気分極が起きるかが 分かればインピーダンスは計算できる。磁気分極 率 $\alpha_m$ を摂動法を使って求められる場合はこの方 法が適している。



Fig. 23 空洞一周の磁気モーメント M。

以上に述べたトロイダル中の磁場が作る磁気 ダイポールモーメントの他に、ビームが作る電場 (或は電気ポテンシャル)がビームパイプ上の摂動 (小さな空洞)によって乱されることによって出来 る電気ダイポールモーメントもある。磁気モーメ ントの場合は磁場の時間的変化が電磁誘導によ って起電力を生じ、それがビームに力を及ばした が、電場の場合は時間的変化は関係ないので、電 磁場の時間的変動を無視する。そうすると電場は スカラーポテンシャル  $\phi(z)$ によって表現でき、そ の *z*-方向の微分が電場の *z*-方向成分を与える:

$$E_z = -\frac{\partial \phi(z)}{\partial z}.$$
(5.76)

この $E_z$ が作るインピーダンスを計算しよう。その前に式(5.2)と(5.3)、及び(5.4)を合体させて、 $E_z$ から直接インピーダンスを計算する式を作ろう。ビーム電流が

$$I(z,t) = I_0 \exp(-i\omega t) \tag{5.77}$$

の様に時間的に変化をしていると仮定すると、全ての電磁場もこれに従う。そこで $E_z$ も $exp(-i\omega t)$ の様に時間的変化をするとして、これを式(5.2)の中の $E_z$ に応用し、式(5.3)と(5.4)を使うと、縦方向インピーダンスは以下の式で与えられる:

$$Z_{L(e)}(\omega) = -\frac{V(\omega)}{I_0}$$
  
=  $-\frac{1}{I_0} \int_{-\infty}^{\infty} dz E_z(z, r) \exp(-i\frac{\omega}{c}z)$ . (5.78)

式(5.76)を上の式に入れて、偏積分を行うと

$$Z_{L(e)}(\omega) = i \frac{\omega}{I_0 c} \int_{-\infty}^{\infty} dz \exp(-i \frac{\omega}{c} z) (\phi(z) - \phi_{\infty})$$
$$\approx i \frac{\omega}{I_0 c} \int_{-\infty}^{\infty} dz (\phi(z) - \phi_{\infty})$$

(5.79)

ここでスカラーポテンシャル $\phi(z)$ は原点近傍 (*z=0*) に局所的に存在し、考えている波長がギャ ップの距離よりずっと長いと仮定し、  $\exp(-i\omega z/c) \approx 1$ の近似を行った。スカラーポテ ンシャル $\phi(z)$ は径方向の位置によるが、積分は *r=b*のパイプの半径上で行うとしよう。そうする と積分の寄与は空洞の近傍だけとなる。

さて、ビームが作る電場は径方向を向いている が、空洞近傍では電場はどうなるか。図24はそ の様子を示している(図26の穴の場合も参照し て下さい)。



Fig. 24 空洞に誘起される電気ダイポールモーメント。

この電場の様子は場所 z=0、r=b のところに2つ の電気モーメントが径方向を逆に向いて存在し ているのと同等である。するとスカラーポテンシ ャル $\phi(z)$ は

$$\phi(z) = \phi_{\infty} + \frac{1}{2\pi\varepsilon_0} \frac{px}{x^2 + z^2}$$
(5.80)

で与えられる。ここで

$$x = r - b \tag{5.81}$$

であり、*p*は空洞の周方向単位長さあたりの電気 ダイポールである。この電気ダイポールを求める ことは簡単ではないので、ここでは求めない。以 後は分かっているとして話を進める。式(5.80) を式(5.79)に挿入して積分を実行すると、*x<0* の領域で

$$Z_{L(e)}(\omega) = -i\frac{\omega}{I_0 c} \frac{p}{2\varepsilon_0}$$
(5.82)

となる。ここで電気ダイポールモーメントpを電気分極率 $\alpha_p$ を使って表現しよう:

$$p = \alpha_e \varepsilon_0 E_r \tag{5.83}$$

ここで*E*,は*r=b*での径方向電場であり、

$$E_r = \frac{I_0 / c}{2\pi\varepsilon_0 b} \tag{5.84}$$

で与えられる。電気分極率 $\alpha_e$ は磁気分極率 $\alpha_m$ の 類推から面積の次元を持っていると思われる。式 (5.83)と式(5.84)をインピーダンスの式(5.82) に入れると最終的に以下の式に到達する:

$$Z_{L(e)}(\omega) = -i\omega \frac{Z_0 \alpha_e}{4\pi bc}.$$
(5.85)

この電気ダイポールは空洞の入り口から外では 径方向の正の方向を向いており空洞の入り口か ら内では負の方向を向いている(つまり $\alpha_e < 0$ )。 従ってこの電気ダイポールの効果は磁場とは逆 に負のインダクタンスを作る。実は、以前小さな 空洞の作るインピーダンスを導いた時、この電気 ダイポールの寄与は考えていなかった。因みに g < hの時の電気分極率 $\alpha_e$ は

$$\alpha_e = -\frac{g^2}{\pi} \tag{5.86}$$

で与えられる。電気ダイポールの寄与は磁気ダイ ポールの寄与よりファクター2πh/gだけ小さい。

#### 5.7.2. 穴やスロットのインピーダンス

以上の様に、ビームパイプ上に小さな空洞などの 摂動がある時、それらが作る磁気ダイポールモー メントや電気ダイポールモーメントを計算する ことでインピーダンスを計算できることが分か った。ビームパイプ上に穴やスロットがある場合 も同様にそれらが作る電気磁気ダイポールモー メントを計算すればインピーダンスを計算でき る。

ビームパイプ上に一つの穴、或はスロットがあると仮定しよう。小さな空洞のインピーダンスの計算ではダイポールモーメントはパイプの周上に一様に存在したが、今回はパイプの周上に一つしかないので、そのインピーダンスへの効果は2元bだけ小さくなる。一般に穴やスロットが作る縦方向インピーダンスは以下の式で与えられる[12]:

$$Z_{L}(\omega) = -iZ_{0} \frac{\omega}{c} \frac{\left(\alpha_{m} + \alpha_{e}\right)}{4\pi^{2}b^{2}}.$$
(5.87)

ここで $\alpha_m \ge \alpha_e$ は穴やスロットの磁気分極率と 電気分極率である。穴が作る磁気、電気ダイポー ルモーメントの様子を図25,26に示した。



Fig. 25 穴による磁気ダイポールモーメント。



Fig. 26 穴による電気ダイポールモーメント。

以下に幾つかのケースについて磁気分極率と 電気分極率の例を示す:

1. 半径 a の丸い穴

$$\alpha_m = \frac{4}{3}a^3,$$

$$\alpha_e = -\frac{2}{3}a^3$$
(5.88)

 ビームの進行方向に長い幅 w、長さ l の長方 形スロット(x=w/l≤1)

$$\alpha_{m} = \frac{\pi}{16} w^{2} l \left( 1 + 0.3577 x - 0.0356 x^{2} \right)$$

$$\alpha_{e} = -\frac{\pi}{16} w^{2} l \left( 1 - 0.5663 x + 0.1398 x^{2} \right)$$
(5.89)

 ビームの進行方向に長い幅 w、長さ lのレー ストラック形スロット(x=w/l≤1)

$$\alpha_{m} = \frac{\pi}{16} w^{2} l \left( 1 - 0.0857 x - 0.0654 x^{2} \right)$$

$$\alpha_{e} = -\frac{\pi}{16} w^{2} l \left( 1 - 0.7650 x + 0.1894 x^{2} \right)$$
(5.90)

ビームの進行方向と直角方向に長い幅 w、長さ1の長方形スロット(0.1≤x=w/l≤1)

$$\alpha_m = \frac{0.132}{\ln(1 + 0.66/x)} l^3. \tag{5.91}$$

 ビームの進行方向と直角方向に長い幅w、長さ 1 のレーストラック形スロット (0.1≤x=w/l≤1)

$$\alpha_m = \frac{0.187 + 0.052x(1-x)}{\ln(1+2.12/x)} l^3.$$
 (5.92)

ビームの進行方向と直角方向に長いスロットの 場合、電気分極率は磁気分極率に比べて十分無視 できるくらい小さい。

#### 5.8. ロスファクター

最後にロスファクターについて触れておこう。ビ ームがインピーダンスを持つ構造体を通過する とき、幾ばくかのエネルギーを損失する。損失の 量はビームの進行方向の形状に依存する。ビーム の総電荷を q としたとき、構造体を一回通過した 時のエネルギー損失は以下の式で与えられる:

$$\Delta E = -q^2 k_L \tag{5.93}$$

ここで量 $k_L$ はロスファクターと呼ばれ、

$$k_{L} = \int_{-\infty}^{\infty} d\tau \rho(\tau) \int_{-\infty}^{\infty} dt \rho(\tau - t) W_{L0}(\beta ct)$$
 (5.94)

で定義される。これは進行方向に線密度 $\rho(\tau)$ を持ったビームがウェイクポテンシャルを作った時、 そのウェイクポテンシャルをビーム自身が感じ てビームがエネルギーを損失する割合を示して いる。線密度 $\rho(\tau)$ のフーリエ変換 $\hat{\rho}(\omega)$ を使う と、ロスファクターはインピーダンスを使っても 表現できる:

$$k_{L}(\sigma) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} d\omega \operatorname{Re} Z_{L}(\omega) \left| \hat{\rho}(\omega, \sigma) \right|^{2} \qquad (5.95)$$

ここで、 $\sigma$ は時間で測ったバンチ長である(バン チ長が $\sigma_s$ の時、 $\sigma = \sigma_s / \beta c$ )。

ビームの進行方向線密度がガウシアン形状を している場合、ロスファクターは

$$k_{L}(\sigma) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} d\omega \operatorname{Re} Z_{L}(\omega) \exp(-\omega^{2} \sigma^{2}) \quad (5.96)$$

で与えられる。ロスファクターはプログラム ABCI などを使って任意の軸対象構造体の場合に 計算できる。一旦ワンパスのロスファクターが計 算できれば、リングの様に、同じ構造体を周回の 度に通過する場合の単位時間あたりのエネルギ 一損失、つまりパワー損失を以下の式で計算でき る:

$$P_{loss} = 1.6 \times 10^{-19} \cdot N_p \cdot I_b \cdot k_L \tag{5.97}$$

ここで $N_p$ は一バンチ中の陽子の数であり、 $I_b$ は総ビーム電流(多バンチの場合はバンチ電流の総和)である。

# 6. ビーム不安定性

# 6.1. 序

前章で、ビームがその周りの構造体と電磁的に相 互作用した結果、ウェイク場という電磁場が出来 きるが、そのウェイク場がビーム又はその廻りの 粒子に及ぼす力を、ウェイクポテンシャルやイン ピーダンスの概念を導入して定式化できること を学んだ。 この章では今度はビームの運動がそ れによってどう変化するかを考えてみよう。 陽 子リングにおいて問題になるビーム不安定性に は主に次の様な種類がある:

1.	マイクロウェイブ不安定性	(縦方向のみ)
2.	ネガティブマス不安定性	(縦方向のみ)
3.	ロビンソン不安定性	(縦、横方向両方)
4.	結合バンチ不安定性	(縦、横方向両方)
5.	ヘッドテイル不安定性	(縦、横方向が結合)
6.	横方向モード結合不安定性	(横方向のみ)
7.	電子雲不安定性	(横方向のみ)

この中で、最初の2つの不安定性は、一般にコー スティングビームと呼ばれる、バンチしていない 進行方向に均一なビームにおいて解析が行われ る。しかし、その解析結果はバンチしたビームの 場合にも比較的良い精度で応用できることが実 験的に解っている。ロビンソン不安定性[13]はバ ンチ全体がまるで1つの粒子の様に振る舞うの で、バンチを1つのマクロ粒子と見なして解析を 定式化することが多い。また複数バンチ間で起こ る結合バンチ不安定性はロビンソン不安定性の 変形であり、解析的には同時に扱える。ヘッドテ イル不安定性[14]はバンチ内部の運動が問題にな るので、バンチを複数(2個以上)の粒子の集合 体と見なすか、またはある分布を持った関数とし て解析する必要がある。横方向モード結合不安定 性に対しても同様である。インピーダンスの章で 覚えた知識が未だフレッシュな内に、それを駆使 することになるロビンソン不安定性の説明から この章を始めよう。

#### 6.2. ロビンソン不安定性

ロビンソン不安定性[13]は最も基本的なビーム不 安定性の一つである。 バンチがコヒーレントに 全体として縦方向や横方向に振動したとき、その 運動がインピーダンスとの相互作用によって不 安定に増大する現象を一般にロビンソン不安定 性と呼ぶ。



Fig. 27 縦方向ロビンソン不安定性。

最初に簡単化のため、バンチ内部の運動を考え ず、バンチ全体を点電荷と近似し、全体が一緒に 動くと仮定して解析を始めるが、後で有限のバン チ長の時の補正項を考える。ここでは Chao[4]の 講義ノートの様にウェイクポテンシャルを導入 せずにインピーダンスの定義に従って式を展開 する。

# 6.2.1. 点電荷近似

バンチが縦方向に振動しながらリングの中を回っているとしよう。 バンチの縦方向振動は

$$\tau = \hat{\tau} \exp(-i\nu \frac{s}{R}) \tag{6.1}$$

の様に変化すると仮定する。 ここで、*v*はビー ムのコヒーレントなシンクロトロン振動数であ り、ビームがリングを一周する間に何回縦方向に コヒーレント振動するかを表す。さて、インピー ダンスはリング上のある一点に局在すると仮定 しよう(この点を原点*s*=0とする)。インピーダ ンスの局在する点でビーム電流を観測すると、シ グナルは図28の様にある一定の周期のまわり を振動しながら現れる。これを式で表すと次の様 になる:

$$I(t) = Ne \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT_0 - \tau + \tau_k).$$
(6.2)

ここでN はバンチ内の電荷の総量、 $\delta$  はデルタ関数、 $T_0$  は周回周期であり、 $\tau_k$  は k 番目の周回でのバンチの到着時間の進みである。



Fig. 28 インピーダンスが局在するリング上の観 測点(原点)でみたビーム電流シグナル。

縦方向振動の振幅が小さいとすると、ビーム電 流のシグナルは以下の様に近似できる:

$$I(t) = Ne \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT_0 - \tau + \tau_k)$$
  

$$\cong Ne \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT_0) - (\tau - \tau_k) \frac{d}{dt} \delta(t - kT_0)$$
(6.3)

ここで第1項はいわゆるビームローディングの 項でバンチの縦方向振動とは関係なく存在し、バ ンチのエネルギーロスを表す。 この項は加速空 洞の位相を変えることで相殺できるので以下無 視する。 第2項のフーリエ変換は以下の式で与 えられる:

$$\begin{split} I(\omega) &= -\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} dt \cdot Ne \sum_{k=-\infty}^{\infty} (\tau - \tau_k) \frac{d}{dt} \delta(t - kT_0) \\ &\times \exp(i\omega t) \\ &= i \frac{Ne}{2\pi} \hat{\tau} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \omega [\exp(ikT_0\omega) \\ &- \exp(ikT_0(\omega - v\omega_0))] \\ &= i \frac{Ne}{T_0} \hat{\tau} \sum_{p=-\infty}^{\infty} \omega [\delta(\omega - p\omega_0) \\ &- \delta(\omega - p\omega_0 - v\omega_0)] \end{split}$$

(6.4)

ここで Poisson の和公式

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} \exp(-ikx) = \sum_{p=-\infty}^{\infty} \delta(x + 2\pi p)$$
(6.5)

を第2式から第3式への変換に使った[15]。従っ て、バンチが感じる電圧のフーリエ変換はインピ ーダンスの定義より

$$V(\omega) = -i\frac{Ne}{T_0}\hat{\tau}\sum_{p=-\infty}^{\infty}\omega Z_L(\omega) \left[\delta(\omega - p\omega_0) - \delta(\omega - p\omega_0 - v\omega_0)\right]$$

(6.6)

$$\frac{d\tau}{ds} = -\frac{\eta}{\beta c} \delta$$

$$\frac{d\delta}{ds} = \frac{\beta c}{\eta} \left(\frac{v_{s0}}{R}\right)^2 \tau$$
(6.7)

ここで $\delta$ は基準粒子の運動量から測った運動量の 相対的ずれを表し、 $\eta$ はスリページファクター、  $\nu_{s0}$ は個々の粒子のシンクロトロン振動数であ る。 この2つの方程式を $\tau$ に関する式に一本化 し、さらにバンチが感じる電圧の項を加えてやる と

$$\frac{d^2\tau}{ds^2} + \left(\frac{\nu_{s0}}{R}\right)^2 \tau = -\frac{\eta}{2\pi R\beta c} \left(\frac{\Delta p}{p}\right)_V = -\frac{\eta eV(s)}{2\pi R\beta^3 cE_0}$$
(6.8)

となる。左辺に式(6.1)を、右辺に式(6.6)を いれた後に*s* = 0 ととると、

$$\left(-\left(\frac{\nu}{R}\right)^{2} + \left(\frac{\nu_{s0}}{R}\right)^{2}\right) = i \frac{Ne^{2}\eta}{2\pi R\beta^{3} cT_{0}E_{0}}$$

$$\times \sum_{p=-\infty}^{\infty} [p\omega_{0}Z_{L}(p\omega_{0}) \qquad (6.9)$$

$$-(p\omega_{0} + \nu\omega_{0})Z_{L}(p\omega_{0} + \nu\omega_{0})]$$

$$v - v_{s0} \cong -i \frac{Ne^2 \eta}{8\pi^2 v_{s0} \beta^2 E_0} \sum_{p=-\infty}^{\infty} [p\omega_0 Z_L(p\omega_0) - (p\omega_0 + v_{s0}\omega_0) Z_L(p\omega_0 + v_{s0}\omega_0)]$$

となる。ここで $\nu \approx \nu_{s0}$ と近似すると

(6.10)

となる。ここで

$$R = \frac{\beta c T_0}{2\pi} \tag{6.11}$$

を使った。縦方向振動の振幅の増加率は (*v*-*v*<sub>s0</sub>)*ω*<sub>0</sub>の虚部で与えられる:

$$\tau^{-1} \approx \frac{Ne^2 \eta}{4\pi v_{s0} \beta^2 T_0 E_0} \sum_{p=-\infty}^{\infty} (p\omega_0 + v_{s0}\omega_0)$$

$$\times \operatorname{Re} Z_L (p\omega_0 + v_{s0}\omega_0)$$

$$= \frac{I_b \eta}{4\pi v_{s0} \beta^2 E_0 / e} \sum_{p=-\infty}^{\infty} (p\omega_0 + v_{s0}\omega_0)$$

$$\times \operatorname{Re} Z_L (p\omega_0 + v_{s0}\omega_0)$$
(6.12)

ここで縦方向インピーダンスの実部が $\pm \omega$ に対して対称であることを使った。式(6.12)において、 $I_{b}$ (=  $Ne/T_{0}$ )は平均バンチ電流である。

横方向のロビンソン不安定性も同様に導くこ とができる。やはりビームは全体が同位相で横 方向に振動していると仮定する。インピーダンス の局在する原点での横方向ビームシグナルは

$$I_T(t) = Ne \sum_{k=-\infty}^{\infty} y_k \cdot \delta(t - kT_0)$$
(6.13)

の様に見える。 ここでバンチの横方向振動は

$$y = \hat{y} \exp(-i\nu \frac{s}{R}) \tag{6.14}$$

の様に変化すると仮定する。 量 $y_k$ は k 番目の 周回での横方向振動位置である。 このビームシ グナルのフーリエ変換を実行すると、結局、

$$I_{T}(\omega) = \frac{Ne}{T_{0}} \hat{y} \sum_{p=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - p\omega_{0} - v\omega_{0}) \qquad (6.15)$$

$$V(\omega) = iZ_T(\omega) \cdot I_T(\omega)$$
(6.16)

の定義式より

$$V(\omega) = i \frac{Ne}{T_0} \hat{y} \sum_{p=-\infty}^{\infty} Z_T(\omega) \delta(\omega - p\omega_0 - v\omega_0)$$
(6.17)

$$\frac{d^2 y}{ds^2} + \left(\frac{v_{\beta 0}}{R}\right)^2 = \frac{eV(s)}{2\pi RE_0}$$
(6.18)

に挿入し、結果を整理すると、コヒーレントなべ ータトロン振動数は以下の式で与えられる:

$$\nu - \nu_{\beta 0} \cong -i \frac{I_b R}{4\pi \nu_{\beta 0} E_0 / e} \sum_{p=-\infty}^{\infty} Z_T (p \omega_0 + \nu_{\beta 0} \omega_0)$$
(6.19)

増大率に関する公式は以下の様になる:

$$\tau^{-1} \cong -\frac{I_b \beta c}{4\pi v_{\beta 0} E_0 / e} \sum_{p=-\infty}^{\infty} \operatorname{Re} Z_T (p \omega_0 + v_{\beta 0} \omega_0)$$

(6.20)

ここでもう一度インピーダンスの章で記した次 のインピーダンスの性質を思い出そう:

$$\operatorname{Re} Z_{L}(-\omega) \times (-\omega) = -\operatorname{Re} Z_{L}(\omega)$$

$$\operatorname{Re} Z_{T}(-\omega) = -\operatorname{Re} Z_{T}(\omega)$$
(6.21)

式(6.12)と(6.20)を見るとロビンソン不安定 性はインピーダンスが周波数の関数として急激 に変化する場合に起こり易いことが解る。 例え ば、Q 値の大きい RF 空洞内のモードとか、低周 波に向かってインピーダンスが 🏴 👝 で急速に 増大する横方向 resistive-wall インピーダンスな どがロビンソン不安定性の主なインピーダンス ソースである。 縦方向ロビンソン不安定性の式 (6.12)をRF空洞内のモードに対して図解したの が図29である。 ビーム振動の増加率は周波数  $p\omega_0 + v_{s0}\omega_0 \ge p\omega_0 - v_{s0}\omega_0$ でのインピーダンス の差に比例する。 トランジッション・エネルギ ー以下 ( $\eta < 0$ ) の場合は、周波数  $p\omega_0 - v_{s0}\omega_0$  で のインピーダンスの方が大きければビーム振動 は増大する。 このことの物理的意味合いを考え てみよう。以下では簡単のためにトランジッショ ン・エネルギー以下 ( $\eta < 0$ ) の場合を想定する。



Fig. 29 縦方向ロビンソン不安定性の起こる条件。 トランジッション・エネルギー以下(η<0)で運転している場合を想定している。

ビーム全体がコヒーレントな振動をしている 時に、シンクロトロン位相空間では、ビームはそ の全体が原点からオフセットを持ちながら右回 りに回転している(図30参照)。



Fig. 30 シンクロトロン位相空間でのビームの運動 (ダイポール振動)。

観測点におけるビームシグナルはバンチ全体が 縦方向に振動しているためにビームの到着する 周期が変化する。この変化は以下の式で与えられ る:

$$\frac{d\tau}{ds} = -\frac{\eta}{\beta c}\delta \tag{6.22}$$

つまり、ビームはシンクロトロン位相空間上で  $\delta > 0$ の領域に居るときにリング中を速く廻り、 *δ*<0の領域では遅く廻る(図31を参照)。ここ で、 $\delta$ は $v_{s0}\omega_0$ の周波数で振動していることと、 $\tau$ が増えるということは位置 sに早く到達すると定 **義したことを思い出そう。**その結果、シンクロ トロン位相空間上でビームは $\delta > 0$ の領域にいる 時は高い周波数 ( $p\omega_0 + v_{s0}\omega_0$ ) のインピーダン スを、 $\delta < 0$ の領域にいる時は低い周波数  $(p\omega_0 - v_{s0}\omega_0)$ のインピーダンスを感じる。 イ ンピーダンスの実部は常に正であるから、ビーム は位相空間上で下側(エネルギーを失う方向に) 力を受ける。これらの力は $\delta > 0$ の領域ではビー ムの振動を減衰させ、 $\delta < 0$ の領域では逆に増大 させる (図31を参照)。ビームが位相空間を一 周すると、正味にはこれら2つの周波数でのイン ピーダンスの差がビームの受ける運動量変化と なり、その向きが振動の安定性を決める。



Fig. 31 シンクロトロン位相空間上でビームが受ける力(トランジッション・エネルギー以下( $\eta < 0$ )で運転している場合を想定)。

トランジッション・エネルギー以上(η>0) の場合は、ビームはシンクロトロン位相空間上で 逆周りをしているので、上記の議論と逆となり、 周波数  $p\omega_0 + v_{s0}\omega_0$  でのインピーダンスの方が 大きければビーム振動は増大する。

なお、インピーダンスの前に *pω*<sub>0</sub>のファクター が掛かっている理由であるが、これは *pω*<sub>0</sub>で振動 しているインピーダンスのソースから見たビー ム振動の振幅は、波長がファクター *p*だけリング の全周より短いために相対的な振幅幅が大きく 見えるためである。式(6.4)を見ると、周波数が 増大するに比例して、ビーム電流のフーリエ変換 成分も増大しているのがわかる。



Fig. 32 ビーム電流のフーリエ変換。

#### 6.2.2. 有限のバンチ長の場合

さて、上記の解析ではバンチ全体が点電荷の様に 一緒に動くと仮定したが、バンチの長い陽子ビー ムの場合、これは相当無理な近似である。有限の バンチ長の場合のロビンソン不安定性の解析に はバンチの進行方向分布の仮定がまず必要であ る。バンチ全体の運動を粒子1つの運動方程式 (6.7) や(6.18)で表現することはもうできない。 結局、正しい解析には粒子の分布関数に関するブ ラソフ方程式を解くことになり、解析が複雑にな る。読者の便宜とこの講義の自己完結性のため に、付録Aに縦方向ロビンソン不安定性の解析方 法を示した。簡単化のために、バンチは縦方向の 位相空間で円筒形の分布をしていて、この円筒の 中で粒子は一様に分布していると仮定した(ウォ ーターバッグモデル)。この時進行方向の粒子分 布は以下の式で当てられる:

$$\rho_0(\tau) = 2\frac{N}{\pi}\sqrt{1 - \left(\frac{\tau}{\hat{\tau}}\right)^2} \tag{6.23}$$

ここで $\hat{t}$ は時間で測った全バンチ長の半分であり、RMS バンチ長 $\sigma_t$ は

$$\sigma_{\tau} = \frac{\hat{\tau}}{2} \tag{6.24}$$

になる。この時、縦方向コヒーレント振動の振動 数は以下の式で与えられる:

$$\begin{aligned} v - mv_{s0} &\cong i \frac{mI_b T_0 \eta}{8\pi^2 v_{s0} \beta^2 E_0 / e} \sum_{p=-\infty}^{\infty} (p\omega_0 + mv_{s0}\omega_0) \\ &\times Z_L (p\omega_0 + mv_{s0}\omega_0) \cdot \left( \frac{J_m ((p\omega_0 + mv_{s0}\omega_0)\hat{\tau})}{(p\omega_0 + mv_{s0}\omega_0)\hat{\tau}/2} \right)^2 \\ &= i \frac{mI_b T_0 \eta}{2\pi^2 v_{s0} \beta^2 \hat{\tau}^2 E_0 / e} \\ &\times \sum_{p=-\infty}^{\infty} \frac{Z_L (p\omega_0 + mv_{s0}\omega_0)}{p\omega_0 + mv_{s0}\omega_0} J_m^2 ((p\omega_0 + mv_{s0}\omega_0)\hat{\tau}) \end{aligned}$$
(6.25)

ここで m はコヒーレントシンクロトロン振動の モード番号であり、m=1 はダイポールモード、 m=2はクワドロポールモードと呼ばれる。ダイポ ールモードはビームの形状は変わらないが、ビー ムの中心が位相空間の原点からオフセットをも ち、原点の周りを回っている場合である。クワド ロポールモードはビームが少しひしゃげて楕円 の様な形になり、その中心は原点に一致したま ま、原点の周りを回転している場合である。



Fig. 33 コヒーレントなシンクロトロン振動。(左) *m=1* はダイポールモード、(右)*m=2* はクワドロポ ールモード。

縦方向の振幅の増大率は

$$\tau^{-1} = \frac{mI_{b}\eta}{4\pi v_{s0}\beta^{2}E_{0}/e} \sum_{p=-\infty}^{\infty} (p\omega_{0} + mv_{s0}\omega_{0})$$

$$\times \operatorname{Re} Z_{L}(p\omega_{0} + mv_{s0}\omega_{0}) \left(\frac{J_{m}((p\omega_{0} + mv_{s0}\omega_{0})\hat{\tau})}{(p\omega_{0} + mv_{s0}\omega_{0})\hat{\tau}/2}\right)^{2}$$

$$= \frac{mI_{b}T_{0}\eta}{\pi v_{s0}\beta^{2}\hat{\tau}^{2}E_{0}/e}$$

$$\times \sum_{p=-\infty}^{\infty} \frac{Z_{L}(p\omega_{0} + mv_{s0}\omega_{0})}{p\omega_{0} + mv_{s0}\omega_{0}} J_{m}^{2}((p\omega_{0} + mv_{s0}\omega_{0})\hat{\tau})$$
(6.26)

で与えられる。

同様にバンチ長が有限な時の横方向ロビンソ ン不安定性を考えることができる。しかし、ここ ではビーム全体は依然同位相で横方向に振動し ていると仮定しよう(つまり縦方向振動はしてい ない)。付録 B にヘッドテイル不安定性のブラソ フ方程式に基づく定式化を示したが、横方向ロビ ンソン不安定性の固有解は、ヘッドテイル不安定 性の解(9.34)に於いてシンクロトロンモードと クロマティシティの効果を無視した場合(*m=0*及 び $\xi = 0$ とする)に得られる。つまり、横方向コ ヒーレント振動数は以下の式で与えられる:

$$\nu - \nu_{\beta 0} \cong -i \frac{I_b R}{4\pi \nu_{\beta 0} E_0 / e} \sum_{p=-\infty}^{\infty} Z_T (p\omega_0 + \nu_{\beta 0} \omega_0) \times J_0^2 ((p\omega_0 + \nu_{\beta 0} \omega_0)\hat{\tau})$$
(6.27)

振幅の増大率は

$$\tau^{-1} \cong -\frac{I_b \beta c}{4\pi v_{\beta 0} E_0 / e} \sum_{p=-\infty}^{\infty} \operatorname{Re} Z_T (p\omega_0 + v_{\beta 0} \omega_0) \times J_0^2 ((p\omega_0 + v_{\beta 0} \omega_0)\hat{\tau})$$
(6.28)

で与えられる。以上の結果はバンチ長 f をゼロに もっていくと、それぞれ点電荷近似の結果と一致 する。

# 6.3. 結合バンチ不安定性

ロビンソン不安定性は単バンチの時でも起こり うるが、もしリングの中を多数のバンチが周遊し ていて、しかもインピーダンスのQ値が大きい時 (つまり1バンチが誘起したウェイクが次のバン チが到着したときにもまだ充分残っている時)に は、各バンチのロビンソン不安定性が結合(同期) してウェイク場のbuild-upが起こり、新しいタイ プのビーム不安定性が起こり得る。これを結合バ ンチ不安定性と呼ぶ。しかも、後述する様に結合 バンチ不安定性の増大率は全バンチの粒子数の 総和に比例するので、多バンチ運転の時は一般的 に結合バンチ不安定性の方が個々のバンチのロ ビンソン不安定性よりも深刻になる。

最初に縦方向の結合バンチ不安定性を考える。 さて、リング内をM個のバンチが等間隔で回って いるとしよう。 それぞれのバンチが単独でロビ ンソン不安定性を起こしている時には、各バンチ の振動の位相の間には何の関係もない。しかし、 もしそれらが結合した場合、 M個の独立の振動パ ターンが考えられる。 バンチに優劣はないから、 振動振幅は全バンチ同じである。振動周波数も同 じである。従って、振動パターンは各バンチの振 動の位相差によって特徴ずけられる事になる。そ れも *M*通りあるはずである。 さて、ある瞬間に リング一周にわたってバンチ振動のスナップ写 真を撮ったとしよう(図34参照)。 あるバンチ から始めて、それぞれのバンチ振動の位相差を測 り、それらを足し上げていくと、もとのバンチに 戻ったときは位相差の総和は2πの整数倍にな る筈である。 またバンチに優劣はないので、バ ンチ間振動位相差はどのバンチ間でも等しくな らなければならない。 結局、バンチ間振動位相 差は

(6.29)

 $\frac{2\pi}{M} \times \mu$ 

ただし、 $\mu = 0, 1, 2, \dots M - 1$ で与えらる。



Fig. 34 ある瞬間における各バンチのシンクロト ロン振動のスナップ写真 (M = 4、 $\mu = 1$ )。

多バンチの存在とこのバンチ間振動位相差によ って何が変わるのであろうか。 それは結局ウェ イク場の発生源のところで観測されるビーム電 流に違いになって現れる。 まず、バンチが一周 してくるのを待たなくてもT<sub>0</sub>/M時間後には次 のバンチがくるので、周期が短くなったように見 える。また、バンチ間振動位相差のため次々に来 るバンチの振動の位相を観測すると一周で2πμ だけ位相が速く回るように見える。 これらの変 化はビーム電流のフーリエ変換を与える式(6.4) において $T_0$  ( $\omega_0$ )を $T_0$  / M ( $M\omega_0$ )に置き換え、  $v \epsilon v + \mu$ に変えることで表すことができる。そ れ以後の式の展開はロビンソン不安定性の時の 全く同じにでき、最終的にバンチ長が有限の時の 結合バンチ不安定性の増加率は次の式で与えら れる:

$$\tau^{-1} = \frac{MI_b \eta}{4\pi v_{s0} \beta^2 E_0 / e} m \sum_{p=-\infty}^{\infty} (Mp + \mu + mv_{s0}) \omega_0$$
  
× Re  $Z_L ((Mp + \mu + mv_{s0}) \omega_0)$   
×  $\left( \frac{J_m ((Mp + \mu + mv_{s0}) \omega_0) \hat{\tau})}{((Mp + \mu + mv_{s0}) \omega_0) \hat{\tau} / 2} \right)^2$ 

(6.30)

この式から解る様に増加率はバンチ電流ではな くて全ビーム電流による。

横方向の結合バンチ不安定性も全く同様に導き出すことができる。単バンチの時との違いはビーム電流のフーリエ変換の式(6.15)に於いて $T_0$ ( $\omega_0$ )を $T_0/M$  ( $M\omega_0$ )に置き換え、 $v & v + \mu$ に 変えればよい。横方向の結合バンチ不安定性の増 大率は

$$\tau^{-1} \cong -\frac{MI_b \beta c}{4\pi v_{\beta 0} E_0 / e} \sum_{p=-\infty}^{\infty} \operatorname{Re} Z_T \left( (Mp + \mu + v_{\beta 0}) \omega_0 \right)$$
$$\times J_0^2 \left( \left( (Mp + \mu + v_{\beta 0}) \omega_0 \right) \hat{\tau} \right)$$
(6.31)

で与えられる。

### 6.4. ヘッドテイル不安定性

ロビンソン不安定性の章で横方向のロビンソン 不安定性を議論した時に、バンチ全体が同位相で 振動すると仮定した。しかし、長い陽子バンチに おいて進行方向の全ての部分が同位相で動かな ければならない必要はない。 例えば図35に図 解した様に、ある瞬間にバンチの先方(これをへ ッドと呼ぶ)は右に振れているが、バンチの後方 (これをテイルと呼ぶ) では 180 度位相がずれて 左に振れていることもありうる。 この時、後方 の粒子は前方の粒子が作ったウェイク場を直ぐ に感じることができる。 一方、前方の粒子は一 周回ってこないとバンチの前方と後方の両方が 作ったウェイクを感じることはできない。このた めに、たとえウェイク場の寿命が短くても(つま り、バンチが一周回って来るころにはすでに減衰 している場合でも)、後方の粒子は常にウェイク

場を感じることができる。バンチ内の粒子はシン クロトロン振動をしているから、先方にあった粒 子群はやがて後方に移り、逆に後方の粒子は前方 に移動する。そのため、バンチ内の全ての粒子が 何時かはウェイク場の力を受けることになる。



Fig. 35 バンチの前後が同位相と逆位相でベータ トロン振動している場合のスナップ写真。

こういったバンチ内の縦方向位置によって位 相の違う不安定な横方向振動は、実際に CERN PS を始めとする多くの陽子加速器において観測 されていて、これをヘッドテイル不安定性と呼 ぶ。図36に CERN PS Booster で観測されたバ ンチ電流シグナルを示した[16]。

一般に寿命の短いウェイク場(或いはブロード バンドなインピーダンス)によって引き起こされ るヘッドテイル不安定性(これを古典的ヘッドテ イル不安定性と呼ぶ)は、後で述べるクロマティ シティ(色収差)が小さい時には横方向モード結 合不安定性[17]を除いてあまり問題にならない。 むしろ、寿命の長いウェイク場による方が大きな 増大率を持つことが多い。 これは、寿命の短い ウェイク場の中にバンチの前後で位相が 90°変 わる様な速く波打つ成分が余り無いためである。 バンチの後方が受ける、前方の作った"新鮮な" ウェイク場の効果を考慮にいれなければ、解析方 法は結合バンチ不安定性のそれと殆ど同じであ る。 バンチ内のシンクロトロン振動を表すため に、縦方向位相空間上の円周上に m 個のマクロ粒 子を等間隔で置いていくと、 観測点で見たビー ム電流シグナルは式(6.2)の様な変調がかかった ものになる。ただし、この変調はマクロ粒子の数 だけシンクロトロン振動より速く振動している 様に見える。結果として式 (6.19)のインピーダン スの引数が  $p\omega_0 + \omega_{\beta 0}$  から  $p\omega_0 + \omega_{\beta 0} + m\omega_{s 0}$ に 代わる。しかし、これだけでは不十分である。バ ンチ長が有限な効果が正しく考慮されていない からである。

Chao の教科書[4]には2個のマクロ粒子を使っ たヘッドテイル不安定性の解析方法が載ってい る。この方法は分かり易い反面、クロマティシテ ィがゼロだとヘッドテイル不安定性が起きない ことになったり、不安定性が起きるモードが $\xi/\eta$ の正負で決まったりと、結論があまり正しくない ので、ここでは紹介しない。



Fig. 36 CERN PS Booster で観測されたバンチの 横方向振動[14]。

やはり、正しい解析には粒子の分布関数に関す るブラソフ方程式を解く必要がある。解析の方法 は付録 B に示した(ここではクロマティシティの 効果も考慮されているので、この章の最後までま ず読んでください)。ロビンソン不安定性の時と 違い、バンチは縦方向の位相空間で半径 ? のとこ ろだけに存在すると仮定しよう(エアバッグモデ ル)。この時、有限バンチ長の場合の横方向コヒ ーレント振動数を与える式(6.27)は少しだけ変 更される。縦方向振動のモード番号が1の時、横 方向コヒーレント振動数は以下の式で与えられ る。

$$\boldsymbol{\omega}' = (\boldsymbol{p} + \boldsymbol{v}_{\beta 0} + \boldsymbol{m} \boldsymbol{v}_{s 0})\boldsymbol{\omega}_0 \tag{6.33}$$

である。振幅の増大率は

$$\tau^{-1} \cong -\frac{I_b \beta c}{4\pi v_{\beta 0} E_0 / e} \sum_{p=-\infty}^{\infty} \operatorname{Re} Z_T(\omega') J_m^2(\omega'\hat{\tau})$$

(6.34)

で与えられる。

さて、クロマティシティが大きいと、縦方向振 動のモード番号mが大きい、高次のヘッドテイル 不安定性が起こり易くなることがある。クロマテ ィシティ(色収差)とは、4極磁石における収束 力がエネルギーによって違うことによって作ら れるベータトロン振動数の幅で、以下の式で定義 される:

$$\xi = \frac{d\omega_{\beta}}{\omega_{\beta}} / \delta \tag{6.35}$$

つまり、ベータトロン振動数はオフモーメンタム 粒子に対して以下の様に変化する:

$$\omega_{\beta}(\delta) = \omega_{\beta 0}(1 + \xi \delta) \tag{6.36}$$

シンクロトロン位相空間上でバンチの先頭にい る粒子を考えよう(図37参照)。



Fig.37 シンクロトロン位相空間上でのベータト ロン振動数の変化。

クロマティシティは負とすると、この粒子が後方 へ移動するにつれてベータトロン振動数は徐々 に増加し、 $\tau = 0$ で最大になり、その後減少して バンチの一番後ろで元の値に戻る。その後、バン チの先頭に戻るにつれてベータトロン振動数は 減少し、 $\tau = 0$ で最小になり、先頭でまたもとの 値に戻る。この振動数の変化により、ベータトロ ン位相は次の様に変化する:

$$\phi_{\beta}(s) = \int \omega_{\beta}(\delta) \frac{ds}{\beta c}$$
$$= \omega_{\beta 0} \left(\frac{s}{\beta c} + \xi \int \delta \frac{ds}{\beta c}\right)$$
$$= \omega_{\beta 0} \left(\frac{s}{\beta c} - \frac{\xi}{\eta}\tau\right)$$
(6.37)

つまり、位相の変化は粒子のシンクロトロン振動 の縦方向位置による。今、トランジッション・エ ネルギー以下(η<0)で加速器は運転されてい るとし、またクロマティシティは負とすると、バ ンチの後方ではベータトロン振動の位相がバン チの前方より常に早い。全ての粒子はシンクロト ロン位相空間上で一周すると元の位相に戻るか ら、位相差は蓄積することはなく、バンチの前後 で固定されている。 このバンチ内の位相差があ ると、バンチ内では殆ど位相の変化しないウェイ ク場でも見かけ上、バンチの後方をドライブする 90°位相の廻った成分が現れる様になる。

さて、クロマティシティがあるとビームの横方 向振動シグナルはどう見えるのであろうか。 実 験結果とよく合うような、縦方向粒子分布を考え てみよう。 まず、ビーム電流のダイポールモー メント(横方向振動に電流密度を掛けたもの)の 振幅が

$$p_{m}(t) = \begin{cases} \cos(m+1)\pi \frac{t}{\tau_{L}} & m = 0, 2, 4, \dots \\ \sin(m+1)\pi \frac{t}{\tau_{L}} & m = 1, 3, 5, \dots \end{cases}$$
(6.38)

で与えられる定在波のパターンをもっていると 仮定しよう。ここでτ<sub>L</sub>**はバンチの全長**である。こ の仮定は図36に見られる実際のビーム電流のダ イポールモーメントとよく一致している。この 時、リング上のある一点でk周回目に観測される ビームの横方向振動シグナルは、式(6.37)から

$$I_m(t) \propto p_m(t) \exp(i\omega_{\varepsilon} t + i2\pi k v_{\beta 0})$$
(6.39)

の様に変化することが分かる。 ここで

$$\omega_{\xi} = \frac{\xi}{\eta} \omega_{\beta 0} \tag{6.40}$$

である。図38にいろいろなクロマティシティに 対してビームの横方向振動シグナルがどう見え るかを図式的に示した[14]。この図において

$$\chi = \omega_{\xi} \tau_{L} = \frac{\xi}{\eta} \omega_{\beta 0} \tau_{L} \tag{6.41}$$

はベータトロン位相変化の最大振幅を表す(式 (6.37)を見よ)。 また、モード番号mはシンク ロトロン振動の高次の次数であるが、上記の説明 及び観測の観点からいうとビーム内の個々の位 置での横方向振動の位相差からできる縦方向の ノードの数を表す。例えば、粒子分布の変化を考 えない時はm = 0、上記の例の様にバンチの前後 で位相が反転している場合はm = 1である。



Fig. 38 ビームの横方向振動シグナルの時間変化 [16]。

クロマティシティの効果がヘッドテイルモー ドのコヒーレント振動数にどういう変化をもた らすかは複雑な解析が必要である。付録 B にクロ マティシティの効果を正しくいれたブラソフ方 程式に基ずく解析方法を示した。結果は仮定する 位相空間上の粒子の分布関数による。一般的に、 ビーム不安定性によって起こる複素周波数変化 (この虚部が増大率を与える)は以下の式で与え られる[14]:

$$\Delta \omega = -i \frac{1}{1+m} \frac{I_b \beta c}{4\pi v_{\beta 0} E_{0/e}} \sum_{p=-\infty}^{\infty} Z_T(\omega_p) F_m(\omega_p - \omega_{\xi})$$
(6.42)

ここで

$$\omega_{p} = (p + v_{\beta 0} + m v_{s0})\omega_{0}$$
(6.43)

である。 図39に関数 $F'_{m}(\omega)$ を $\chi = \omega \tau_{L}$ の関数としてプロットした例を示した[14]。 図39からわかる様に、関数 $F'_{m}(\omega)$ は高次のモード程高い周波数でピークを持つ。またそのピーク値は高次のモードほど(1+m)のファクターの分だけ抑えられる。 関数 $F'_{m}(\omega)$ はクロマティシティの分だけ左右にずれるが、トランジッション以下( $\eta < 0$ )では、クロマティシティは補正をしない場合、負であることが一般的なので関数 $F'_{m}(\omega)$ は正の周波数の方へずれる。



この時、図34に示されている様に正の周波数領 域でのインピーダンスの寄与が大きくなるので m=0のビームの振動は安定化する。 しかし、逆 に高次のモードが不安定に成りやすくなる。 図 40ではモード1が横方向 resistive-wall インピ ーダンスによって不安定になる。



Fig. 40 ヘッドテイル不安定性におけるクロマ ティシティイの効果の例。モード0は安定化され るがモード1は逆に不安定になる。

先ほども述べた様に付録Bにクロマティシティの 効果を正しくいれたブラソフ方程式に基ずく解 析方法を示した。そこでは粒子が縦方向位相空間 上で半径 ?のところだけに存在するエアバッグモ デルを採用している。この時、横方向コヒーレン ト振動数は以下の公式で与えられる:

$$v - v_{\beta 0} - m v_{s0} \cong -i \frac{I_b R}{4\pi v_{\beta 0} E_0 / e} \sum_{p = -\infty}^{\infty} Z_T(\omega_p)$$

$$\times J_m^2((\omega_p - \omega_{\xi})\hat{\tau})$$
(6.44)

振幅の増大率は

$$\tau^{-1} \cong -\frac{I_b \beta c}{4\pi v_{\beta 0} E_0 / e} \sum_{p=-\infty}^{\infty} \operatorname{Re} Z_T(\omega') J_m^2((\omega_p' - \omega_{\xi})\hat{\tau})$$
(6.45)

で与えられる。やはりベッセル関数で与えられる バンチスペクトラム  $F'_m(\omega) = J^2_m((\omega'_p - \omega_{\xi})\hat{t})$ が

$$\omega_{\xi} = \omega_{\beta 0} \frac{\xi}{\eta} \tag{6.46}$$

だけ右にずれた形になる。

さて、クロマティシティがあるとスペクトラム が $\omega_{\rho 0}\xi/\eta$ だけ左右にシフトする物理的理由を 考えて見よう。先程説明した様に、バンチの後端 では $\omega_{\rho 0}\xi\tau_L/\eta$ だけベータトロン振動の位相が バンチの前端より早い( $\tau_L$ **はバンチの全長)**。 そ のため、横方向振動の様子を見てみると(図38参 照)、 $\chi = \omega_{\rho 0}\xi\tau_L/\eta$ を大きくしていくと、バンチ の前後のベータトロン振動の位相差が徐々に大 きくなっていく。 例えば $\chi = 5$ にすると、純粋 なダイポール振動である m=0 モードで、バンチ の前後が逆位相で振動したり、コヒーレントなシ ンクロトロン振動が混じった m=1 モードで、バ ンチの前後が同位相で振動したりすることが起 きる。この位相差を補ってバンチ内振動とウェイ

ク場の振動とが同期するためにはウェイク場が クロマティシティがゼロの時に比べて周波数で  $\omega_{\beta 0} \xi / \eta$ だけ(バンチ全長 $\tau_L$ の通過で位相は  $\omega_{R0}\xi\tau_L/\eta$ 進む)速く振動すればよい。例えば、 m=0 モードの場合を考えよう(図41参照)。ク ロマティシティがゼロの時は、バンチの前後は同 位相で振動しているので、殆ど振動しないウェイ ク場と同期し易い。つまり、m=0モードのバンチ スペクトラムのピークは原点にある。クロマティ シティがゼロでない時、例えば $\omega_{B0}\xi\tau_L/\eta \approx 2\pi$ の時、バンチの端から端まででベータトロン振動 は位相に2πの差があるので、バンチの横方向振 動シグナルは図41の右図のように一振動して いる様に見える。振幅のピークとピークの間では 位相にπの差がある。そのため、一見 m=1 モー ドの振動の様に見える(コヒーレントなシンクロ トロン振動はしていないのに)。このモードはバン チの端から端までの通過で位相が  $\omega_{\mu}\xi\tau_L/\eta \approx 2\pi$ が進むウェイク場と、つまり  $\omega_{\mu\nu}\xi/\eta$ で振動するウェイク場と同期して励起 され易くなる。これは、クロマティシティがゼロ の時に m=1 モードと同期しやすかった周波数で ある(図39で*χ*≈2*π*に対応)。以上を数式化す るとが各モードのスペクトラムが $\omega_{m\delta}\xi/\eta$ だけ 右にシフトする。



Fig. 41 クロマティシティがある時のビーム振動 とウェイク場の同期の関係。

### 6.5. 横方向モード結合不安定性

ビーム強度が大きくなると、違ったモード間の相 互作用(結合)が問題となってきて、前章の様にモ ードを別々に取り扱うことが出来なくなる。この 場合は付録 B で記述した様に、全てのモード間の 相互作用を含む以下の様な連立方程式(行列)を解 いて、その固有モード解vを求めなくてはならな い:

$$\det((\boldsymbol{\nu} - \boldsymbol{\nu}_{\beta 0})\mathbf{I} - \mathbf{A}) = 0.$$
 (6.47)

ここで**I**は単位行列で、行列**A**の要素は以下の式 で与えられる:

$$A_{mn} = m v_{s0} \delta_{mn} + M_{mn} \,. \tag{6.48}$$

ここで行列の要素 $M_{m}$ は

$$M_{mn} = -i \frac{I_b R}{4\pi_0 v_{\beta 0} E_0 / e} i^{m-n} \sum_p Z_T(\omega_p)$$
$$J_m \left( (\omega_p - \frac{v_{\beta 0} \xi}{\eta} \omega_0) \hat{\tau} \right) J_n \left( (\omega_p - \frac{v_{\beta 0} \xi}{\eta} \omega_0) \hat{\tau} \right)$$
(6.49)

で与えられる。ここで

$$\omega_{p}' = (p + v_{\beta 0} + m v_{s0})\omega_{0} \tag{6.50}$$

である。

さて、モード間の相互作用が重要になることで 何が変わるのであろうか。固有モード解の周波数 の実部(非摂動解 $v_{\beta0} + mv_{s0}$ からのずれ)は横方 向インピーダンスの虚部の全周波数における和 できまる。横方向インピーダンスの虚部は周波数 の正負に関して対称なので、ピークの鋭いインピ ーダンス(ナロウバンドインピーダンス)より、な だらかで幅広い周波数に渡るインピーダンス(ブ ロードバンドインピーダンス)の方が、固有周波数 の非摂動解 $v_{\beta0} + mv_{s0}$ からのずれは大きくなる。 通常のヘッドテイル不安定性ではブロードバン ドインピーダンスは殆どビーム不安定性を起こ さないが、ビーム強度が上がり、ある閾値を超え て2つの固有モードが結合すると突然強大なビ ーム不安定性を引き起こす。振幅の増大率はシン クロトロン振動の周期ぐらいまで増大する(図4 2参照)。これを横方向モード結合不安定性と呼ぶ [17]。バンチが長い陽子加速器では起こりにくい が、バンチの短い電子加速器(CERN の LEP な ど)では、リングに蓄えられるビーム電流の上限 値が横方向モード結合不安定性によって決まる ことが多い。陽子加速器でもバンチ長が比較的短 い LHC やその入射器としての SPS などで起こ る。



Beam current

Fig. 42 ビーム電流の関数としての固有モード周 波数の変化。実線は周波数の実部を破線は虚部を 表す。ビーム強度が閾値を超えて2つの固有モー ドが結合すると突然強大なビーム不安定性が引 こる。

# **6.6.** ネガティブマス不安定性とマイクロウェイ ブ不安定性

これら2つのビーム不安定性は縦方向にのみ起 こり、解析的にはコースティング近似の範囲内で 同様に扱うことができる。 ただし、それらを起 こしているインピーダンスの周波数帯が違い、 ネガティブマス不安定性ではバンチ長程度の波 長(~MHz)でのインピーダンスが主に寄与して いるのに対し、 マイクロウェイブ不安定性はビ ームパイプ程度の波長(~GHz)領域のインピダ ンスが関与していると思われている。 まず、ネ ガティブマス不安定性の定性的説明から始めよ う。

6.6.1. ネガティブマス不安定性

簡単のために、トランジッションエネルギー以下 で加速器が運転されているとしよう。 この状態 は"真っ当な"世界であり、加速(減速)された 粒子はバンチの前方(後方)へ移動していく。 さ て、このビーム不安定性を起こすのは、インダク タンスで代表されるインピーダンスの虚部であ る。 仮に、加速器リング中にインダクタンスイ ンピーダンスを作る構造体があるとしよう。 ビ ームはこの構造体を通過するときに力を受ける。 電気回路の類推から解る様にこの時電圧は

$$V = -L\frac{dI}{d\tau} \tag{6.51}$$

或いは

$$V(\tau) = -L\frac{dI}{d\tau} \tag{6.52}$$

で与えられる。 ここでIはビームの縦方向電流 密度、 $\tau$ はバンチ内部の縦方向の座標であり、Lはインダクタンスである。 式 (6.51)はビームの 前方では減速力を受け、後方では加速力をうける ことを表している。その結果、ビームは中心付近 に集まってくる。 すると  $\frac{dI}{d\tau}$ は更に増加するの で、ビームが同じ構造体に戻って来た時に一層強 い求心力を受けることになる(図43を見よ)。 この悪循環は結局、バンチが破壊されるまで続 く。この現象をネガティブマス不安定性[18]と呼 ぶ。 トランジッションエネルギー以上ではイン ダクタンスが負の時(加速器では一般にキャパシ タンスと呼ぶ)にこの不安定性が起こりうる。 そうしたインピーダンスとして後に述べる空間 電荷インピーダンスがある。



Fig. 43 インダクタンスによるネガティブマス不 安定性。バンチは求心力を受け、縮む。

6.6.2. マイクロウェイブ不安定性

この現象は電子ビームでも頻繁に観測されてい るが、最初は CERN の PS や ISR リングでビー ムのデバンチングの際に観測された[17]。 ビーム 電流シグナルをスペクトラルアナライザーでみ ると、高周波成分(数 100MHz~数 GHz)が広 い範囲に渡って強くエキサイトされているのが 観測されたためにこの名が付いた[19]。マイクロ ウェイブ不安定性が起こるとバンチ長が延びた り、ビームのエネルギー幅が増大したりする。 この現象にはビーム電流に閾値があり、ビーム電 流がある一定以上にならないとマイクロウェイ ブ不安定性は起きない。観測の例として図44に CERN ISR でのバンチ長とエネルギー幅の測定 結果を示した[20]。



Fig. 44 CERN ISR で観測されたマイクロウェイ ブ不安定性によるバンチ長とエネルギー幅の増 大。約 130mA あたりにビーム電流の敷居値があ る。

#### 6.7. Keil -Schnell -Boussard クライテリオン

以上の2つのビーム不安定性を定量的に扱うた めにブラソフ理論を展開しよう[21]。 その結果 は最終的に Keil-Schnell-Boussard クライテリオ ン[22]と呼ばれる、ビーム安定化のために必要な インピーダンスに対する条件式にまとめられる。 話を簡単にするために、ここではビームはバンチ しておらず、リング上に均一に分布していると考 える(コースティングビーム近似)。 しかしビー ムは有限幅のエネルギー分布を持っていて、それ がランダウ減衰と呼ばれるビーム運動の安定化 を引き起こす。

6.7.1. ブラソフ方程式

さて、ビームの縦方向位相空間上での分布関数を fとすると、個々の粒子の運動がハミルトニアン で記述できるときに、その時間に関する全微分は ゼロになる(リウビルの定理):

$$\frac{df}{dt} = 0$$

(6.53)

この式は位相空間上で運動している粒子の近傍 の密度は粒子と一緒に動いている系からみると 時間的に不変であることを述べている。ここで f は1体分布関数とし(1粒子の運動方程式で表せ る)、さらに式(6.53)を各変数の偏微分に書き直 して粒子の運動方程式を入れれば、ブラソフ方程 式になる。 それでは、その変数に何をとるかを 考えよう。コースティングビームではバンチの内 部座標といった物はないので独立変数の取り方 がバンチしたビームと異なり、時間 t をそのまま 独立変数に取る。 つまり、リング内ではビーム 不安定性が一様に起こっているとする(sを独立 変数としたときはリングのスナップショットを 撮った時にリングの下流にいくにつれてビーム 振動の振幅は増大していることになる)。 縦方 向の正準変数としては以下の2つの量を定義す る:

$$\theta = \frac{s}{R} \tag{6.54}$$

$$w = 2\pi \int_{E_0}^{E} \frac{dE}{\omega}$$
(6.55)

ここでRはリングの平均半径、Eは粒子のエネル ギー( $E_0$ は平均エネルギー)、 $\omega$ は粒子の回転周 期である。 $\theta$ は粒子のリング上での位置を角度で 表したものである。

ところで、量wは取扱い憎い変数である。そこ で $\omega$ のエネルギー依存性が小さいことを使って、 wの替りに

$$\varepsilon = E - E_0 \tag{6.56}$$

を変数として使うことにする。ブラソフ方程式を これらの変数を使って書くと、

$$\frac{\partial f(\varepsilon,\theta,t)}{\partial t} + \frac{\partial f(\varepsilon,\theta,t)}{\partial \theta}\omega + \frac{\partial f(\varepsilon,\theta,t)}{\partial \varepsilon}\dot{\varepsilon} = 0$$
(6.57)

となる。

6.7.2. 分散関係式

粒子の分布関数に対して摂動理論が適用できる とすると、分布関数は次の様に分解できる:

$$f = f_0 + f_1 \tag{6.58}$$

ここで $f_0$ は非摂動項で時間的にも空間的にも不 変だとし(エネルギー分布は持っている)、摂動 項の $f_1$ だけが変化していくと考える。 摂動項 $f_1$ は $f_0$ よりずうと小さいと仮定する。 摂動項 $f_1$ の  $\theta$ 依存性をリングー周に渡って測ると、測り始め た元の場所に戻ると $f_1$ の値は元に戻るので、 $f_1$ は  $\theta$ に関してフーリエ展開できることが解る:

$$f_1(\varepsilon,\theta,t) = \sum_{n\neq 0} h_n(\varepsilon,t) e^{in\theta}$$
(6.59)

粒子のエネルギー変化はインピーダンスと $f_1$ を 使って以下の式で与えられる:

$$\dot{\varepsilon} = -\frac{(e\omega_0)^2}{2\pi} \sum_{n\neq 0} Z_n \int_{-\infty}^{\infty} h_n(\varepsilon, t) e^{in\theta} d\varepsilon$$

$$= -e\omega_0 \sum_{n\neq 0} Z_n \phi_n(t) e^{in\theta}$$
(6.60)

ここで

$$\phi_n(t) = \frac{e\omega_0}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} h_n(\varepsilon, t) d\varepsilon$$
(6.61)

は電流線密度の n-番目の成分であり、 $Z_n$ は周波 数 $n\omega_0$ でのインピーダンスである。 エネルギー 変化 $\dot{\epsilon}$ は摂動項に比例するので、ブラソフ方程式 に式(6.58)を入れた後に摂動項に関して線形化 すると

$$\frac{\partial f_1(\varepsilon,\theta,t)}{\partial t} + \frac{\partial f_1(\varepsilon,\theta,t)}{\partial \theta}\omega + \frac{\partial f_0(\varepsilon)}{\partial \varepsilon}\dot{\varepsilon} = 0$$
(6.62)

となる。この線形化されたブラソフ方程式に式 (6.59)(6.60)と(6.61)をいれて、 $f_1 や \phi_n(t)$ の 時間依存性として

$$f_1 \propto \phi_n \propto \exp(-i\Omega t) \tag{6.63}$$

を仮定すると線形化されたブラソフ方程式は次の様に変形できる:

$$h_n(\varepsilon) = i \frac{e\omega_0 Z_n \phi_n \frac{\partial f_0(\varepsilon)}{\partial \varepsilon}}{\Omega - n\omega}$$
(6.64)

さて、粒子の回転周期のエネルギー依存性は以下 で与えられる:

$$\omega = \omega_0 + k_0 \varepsilon \tag{6.65}$$

ここで

$$k_0 = -\eta \frac{\omega_0}{\beta^2 E_0} \tag{6.66}$$

である。 式(6.64)の両辺を *ε* で積分すると、式(6.61)から

$$\phi_n \left[ 1 - \frac{(e\omega_0)^2}{2\pi} i Z_n \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\frac{\partial f_0(\varepsilon)}{\partial \varepsilon} d\varepsilon}{\Omega - n(\omega_0 + k_0 \varepsilon)} \right] = 0$$
(6.67)

を得る。 量 $\phi_n$  が有限の解を持つためにはブラケットの中がゼロでなくてはならない:

$$1 - \frac{(e\omega_0)^2}{2\pi} i Z_n \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\frac{\partial f_0(\varepsilon)}{\partial \varepsilon} d\varepsilon}{\Omega - n(\omega_0 + k_0 \varepsilon)} = 0 \qquad (6.68)$$

これが所謂、分散関係式である。

6.7.3. スタビリティダイアグラムと Keil -Schnell -Boussard クライテリオン

さて分散関係式は $f_0$ のエネルギー分布関数と積 分路の取り方を指定すれば解ける。 この積分路 の取り方が有名なランダウの積分路[23]である (図45参照)。



Fig. 45 ランダウ積分路 (k > 0の場合)。

ここではその導き方を詳しく述べないが、一口でいうならば $\varepsilon$ の複素空間で積分路は常に $\Omega$ が作

るポールの下側を走らなければならないと言う ものである。 $\Omega$ の虚部がゼロの時にポールは $\varepsilon$ の 実軸上にあるが、 $\varepsilon$ の積分路はこのポールを迂回 するように下側に小さな半円を作って回る。 こ の時、分散関係式を満たすインピーダンス $Z_n$ が 所謂、安定限界値(スタビリティリミット)を与 える。 例に分散関係式を解いて見よう。 本来な らば、まずリングのインピーダンス $Z_n$ がまず計 算されていて、その $Z_n$ に対する固有解 $\Omega$ を求め るべきだろうが、通常は逆に $\Omega$ を与えて分散関係 式中の積分を実行し、その逆数から $Z_n$ を求めて、 それをスタビリティダイアグラムと呼ばれるマ ップを作るのが一般的である。 必要ならそのマ ップから $Z_n$ に対応する固有解 $\Omega$ を読み取ればよ い。

分散関係式を任意のエネルギー分布関数に適 用するために規格化しよう。 まずエネルギーエ ラー $\varepsilon$ を規格化して $x = \varepsilon / \Delta E$ を導入する。ここ で $\Delta E$ はエネルギーの半値全幅である。 回転周期 の半値全幅は

$$S = \Delta E \cdot k_0 \tag{6.69}$$

であり、分散関係式のポールは

$$x_1 = \frac{\Omega - n\omega_0}{nS} \tag{6.70}$$

で与えられる。 規格化されたエネルギー分布関 数はこのxを使って以下の様に書ける:

$$g_0(x) = \frac{\pi \Delta E}{N} f_0(\varepsilon) \tag{6.71}$$

ここでNはコースティングビーム中の全粒子数 である。こうして定義された $g_0(x)$ は以下の様に 規格化されている:

$$\int_{-\infty}^{\infty} g_0(x) dx = 1$$
 (6.72)

分散関係式はこうした規格化変数や関数を使っ て次の様に書き換えることができる:

$$1 = -\operatorname{sgn}(\eta) \cdot (U - iV) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial g_0(x)}{\partial x} dx \qquad (6.73)$$

ここで規格化されたインピーダンス $U \ge V$ を以下の様に導入した:

$$U - iV = \frac{-2I_b\beta^2}{\pi \left(\frac{\Delta E}{E_0}\right)^2 |\eta| E_0 / e} i\frac{Z_n}{n}$$
(6.74)

ここで $I_b = Ne\omega_0/(2\pi)$ は平均ビーム電流である。

エネルギーの分布関数の例として以下の関数 を考えよう:

$$g_0(x) = \frac{8a}{3\pi} (1 - a^2 x^2)^{3/2}$$
(6.75)

ただし、|x| < 1/aであり、 $a^2 = 5/6$ である。ト ランジッション以下での規格化された分散関係 式の解を、(U,V)複素平面上に $(\operatorname{Re} x_1, \operatorname{Im} x_1)$ か らのマッピングとしてプロットしたのが図46 であり、これをスタビリティダイアグラムと呼 ぶ。



Fig.46 式 (6.68)で与えられる分布関数に対する スタビリティダイアグラム(トランジッションエ ネルギー以下)[19]。

前にも述べた様に、 $Im x_1 = 0$ の曲線がスタビ リティリミットを与え、これより原点寄りに規格 化されたインピーダンスが在る時はビームの振 動は安定である。つまり、

$$|U - iV| = \frac{\left|\frac{-2I_b\beta^2}{\pi \left(\frac{\Delta E}{E_0}\right)^2 |\eta| E_0 / e} \frac{Z_n}{n}\right|}{\pi \left(\frac{\Delta E}{E_0}\right)^2 |\eta| E_0 / e} \frac{Z_n}{n} \le 0.3 \quad (6.76)$$

がビームが安定であるための条件である。 これ を書き換えると

$$\left|\frac{Z_n}{n}\right| \le F \cdot \frac{\left|\eta\right| E_0 / e}{I_b \beta^2} \left(\frac{\Delta E}{E_0}\right)^2 \tag{6.77}$$

となる。ここでフォームファクター F は、式 (6.75)で与えられるエネルギー分布関数の場合は 約 0.5 であるが、分布関数の仮定に依るパラメー ターであり、さまざまな分布関数に対する値を比 べてみると、一般には約1ぐらいの値になる。 条 件式(6.77)は Keil-Schnell-Boussard クライテ リオンと呼ばれている。 ここで  $\Delta E$  がエネルギ 一分布の半値全幅であることを再度確認してお こう。

# 6.7.4. バンチしたビームに対する Keil-Schnell -Boussard クライテリオン

さて、こうして求められた公式はあくまでコース ティングビームに対してであり、バンチしたビー ムに対してはもっと精密な理論が必要である。し かし実際には多くの陽子リングでは Keil-Schnell-Boussard クライテリオンは実験値 と良く一致していることが知られている。なるほ ど、いま問題にしているビーム不安定性の振動の 波長がバンチ長よりずっと短かったり、振動の増 大時間がシンクロトロン振動数よりずっと速け れば、ビーム不安定性から見て、バンチしたビー ムは限りなくコースティングビームに近く見え るはずである。そこで、Keil-Schnell-Boussard クライテリオンを陽子バンチに適用するときに  $I_b ~ \Delta E \over E_0$ としてバンチ内の局所的な値を使う ことにする:

$$\left|\frac{Z_n}{n}\right| \le F \cdot \frac{|\eta|E_0/e}{\beta^2} \left[\frac{1}{I_b} \left(\frac{\Delta E}{E_0}\right)^2\right]_{local}$$
(6.78)

ここで次の様な疑問が湧くかもしれない。バンチ 内でのエネルギー分布幅や電流値は縦方向の位 置によるが、いったいどの位置での値を使ったら よいのであろうか。実は粒子の空間分布関数がパ ラボラの時は局所的電流値 *I* と局所的エネルギ

 $- {\it int} \left( \frac{\Delta E}{E_0} \right)^2 の変化はお互いに相殺しあい、$ 

Keil-Schnell-Boussard クライテリオンはバンチ 内の位置によらなくなる。 このパラボラ分布は 陽子バンチの空間分布関数をモデル化するとき に最も良く使われる分布関数で、実験的にも陽子 バンチの分布はパラボラ分布に近いことが確認 されている。従って、エネルギー分布幅や電流値 として、陽子バンチの中心での値を使えばだいた いよいことになる。

## 6.8. 電子雲不安定性

最後に電子雲不安定性 [24] について簡単に説明 しよう。これは LANL の PSR リングで e-p ビー ム不安定性として最初に観測され、長いあいだそ の現象のメカニズムは謎とされていた。最近にな って、陽子ビームとチェンバー内に出来た電子雲 とが相互作用した結果起こる陽子ビームの横方 向不安定性として一般化され、広くシュミレーシ ョン解析が行われる様になった。これには KEKB や PEP-II などの陽電子リングで電子雲不安定性 が観測され、理論的な解析やシュミレーションコ ード等が開発された結果、実験事実をよく説明で きるようになったことの功績が大きい。その後 CERNのPSやSPSなどの陽子リングでも観測さ れ、建設中の LHC、SNS や J-PARC などの陽子 リングでもビーム電流の上限を決める一要因と 考えられている。

さて、最初に電子が作られるメカニズムはいろ いろ考えられる。例えば

- 陽子が残留ガスと衝突してイオンと電子を 作る。
- 入射付近のストリッピングコイルに陽子が ぶつかって電子が放出する。
- コリメーターやビームパイプの表面に損失 陽子が当たり電子が飛び出る。
- 陽子から出た放射光がビームパイプに当たり、光電子を作る。

などのメカニズムが考えられる。こうして一旦電 子が出来ると、電子は陽子ビームが作るスペース チャージカ(クーロン力)によって引力を受け、 陽子ビームに向かって加速される(図47参照)。 電子は陽子ビームを突き抜けて反対側のビーム パイプに衝突して2次電子を作る。この時電子一 個が作る2次電子の数が1より十分に大きけれ ば電子の総数は増加する。2次電子もまた陽子ビ ームの引力によって加速されと、同じプロセスを 繰り返すうちに電子の数は指数関数的に増加し、 陽子ビームを取り巻く電子雲を形成する。電子雲 が陽子ビームを中和し、新規にビームパイプの表 面にできた電子が陽子ビームから引力を受けな くなるようになると、電子雲生成は飽和し、電子 の数もほぼ一定になる。陽子ビームと電子雲は横 方向に相互作用(2流体不安定性)し、陽子ビー ムの電流値が閾値を超えると陽子ビームのダイ ポール振動の振幅が増大して、陽子ビームの損失 やエミッタンス増加が起こる。これが電子雲不安 定性の概略である。

電子雲発生のシュミレーションは比較的簡単 であるが、陽子ビームとの相互作用の正確なシュ ミレーションは難しい。バンチが長い陽子ビーム では理論的な解析も電子ビームに比べて難しい ので、電子雲不安定性が脅威と考えられる時は、 出来るだけ電子雲を発生させないケアをリング に施すことが一番である。例えば

- 入射付近のストリッピングコイル近傍に電子コレクターをおいて電子を吸収する。
- ビームパイプに電子除去用の電極を取り付ける。
- ビームパイプや磁石の内側などに TiN をコ
   ーティングして2次電子放出率を下げる
- ビームパイプなどの周りにソレノイドを巻き、30ガウス程度の磁場を作ると電子は磁力線に捕獲され、陽子ビームとの相互作用が弱まる。
- ダンパーと呼ばれる電極を使って陽子ビームの横方向振動を減衰させる。

などの方法が考えられ、現実に実行されている。



Fig. 47 カスケイド式電子雲生成のメカニズム。

# 7. 最後に

この講義録はインピーダンスやビーム不安定性 の全体を網羅した教科書として執筆した。第1章 において、出来るだけ自己完結を目指すと書いた が、出来上がった講義録は概ねそうなっていると 思う。最初は想定していなかったバンチしたビー ムに対するブラソフ方程式に基ずく解析も自己 完結性を高めるために付け足した。特に Chao の 教科書におけるヘッドテイル不安定性の解析は 一部恣意性があるので、出来るだけ正しい定式化 を試みた。ビーム力学の基礎的な説明や空洞、導 波管内での電磁波の様子の記述なども、インピー ダンスやビーム不安定性の理解に最低限必要な 量は確保されていいると思う。さらなる知識を広 げるには読者が自分で参考文献を当たって下さい。

今回の講義録で特に気を使ったのは、粒子の速 度βcの効果を正しく記述することである。殆どの 教科書や講義録では粒子は光速で回転している と仮定して公式を導いているので、エネルギーの 低い陽子ビームにはその結果を正しく応用でき ない。理論を展開する上で、できるだけβcを出さ ない、或はβcが現れるときは出来るだけエクスプ リシットに現れる様に勤めた。リング半径や振動 数を物理量として多く使用しているのはそのた めである。独立変数としてリングの位置 sを採用 しているので、この方法が一番粒子の速度を表面 に出さない方法であることを賢い読者は気づい ていたことと思う。

# 参考文献

[1] 鈴木敏郎(OHO86), 久保浄(OHO91), 赤 井和憲(OHO94), 阿部哲郎(OHO04).

[2] 陳 栄浩、OHO96.

- [3] B. W. Zotter, S. A. Kheifets, "Impedances and Wakes in High-Energy Particle Accelerators", (World Science Publishing Co. Pte. Ltd., Singapore, 1998).
- [4] A. W. Chao, "Physics of Collective Beam Instabilities in High Energy Accelerators" (John Wiley & Sons, Inc., New York, 1993).
- [5] Y. H. Chin, "User's Guide for ABCI Verion 8.8", LBL-35258 (1994).
- [6] T. Weiland, Particle Accelerators <u>15</u>, 245 (1984).
- [7] W. K. H. Panofsky and W. A. Wenzel, Rev. Sci. Instrum. <u>27</u>, 967 (1956).
- [8] Perry B. Wilson, AIP Proc. <u>87</u>, Phys. High Energy Accelerators (Fermilab, 1981), p. 450.
- [9] V. K. Neil and A. M. Sessler, Rev. Sci. Instrum. <u>36</u>, 429 (1965).
- [10] A. Hofmann, "Theoretical Aspects of the Behavior of Beams in Accelerators and Storage Rings", CERN 77-13 (1977), p.139.
- [11] S. S. Kurennoy and G. T. Stupakov, Particle Accelerators <u>45</u>, 95 (1994).
- [12] S.S. Kurennoy, Particle Accelerators <u>39</u>, 1 (1992).
- [13] K. W. Robinson, SLAC-49 (1965) p. 32.
- [14] F. Sacherer, "Theoretical Aspects of the Behavior of Beams in Accelerators and Storage Rings", CERN 77-13 (1977), p.198.

- [15] M. Abramowitz and I. A. Stegun, Handbook of Mathmatical Functions (Dover, New York, 1965).
- [16] J. Gareyte and F. Sacherer, in Proc. of 9th Int. Conf. on High Energy Accelerators (Stanford, 1974), p. 341.
- [17] Y. H. Chin, CERN /SPS/85-2 (1985).
- [18] C. E. Nielsen, A. M. Sessler and K. R. Symon, in Proc. of 1959 CERN Accelerator Conf. (CERN, 1959), p.239.
- [19] D. Boussard, CERN/Lab II/RF/Int/75-2 (1975).
- [20] S. Hansen, H. G. Hereward, A. Hofmann, K. Huebner and S. Myers, IEEE Trans. Nucl. Sci. NS-22, 1381 (1975).
- [21] Y. H. Chin and K. Yokoya, Phys. Rev. D, <u>28</u>, 2141 (1983).
- [22] K. Keil and W. Schnell, CERN-ISR-TH-RF/69-48 (1969).
- [23] L. D. Landau, J. Phys. (Moscow) <u>10</u>, 25 (1946).
- [24] The 31<sup>st</sup> ICFA Advanced Beam Dynamics Workshop on Electron-Cloud Effects, "ECLOUD'04" (Napa, California, USA, 2004), http://icfa-ecloud04.web.cern.ch/icfa-ecloud04/

# 8. 付録 A: バンチしたビームに対する縦 方向ロビンソン不安定性のブラソフ方程式 に基づく解析

バンチしたビームに対する縦方向ロビンソン不 安定性の解析をブラソフ方程式を使って定式化 しよう。粒子の縦方向位相空間分布関数を

$$\Psi(s,\tau,\delta) \tag{8.1}$$

と仮定しよう。個々の粒子の運動がハミルトニア ンで記述できるときに、その独立変数に関する全 微分はゼロになる(リウビルの定理):

$$\frac{\partial \Psi}{\partial s} = 0. \tag{8.2}$$

この式は位相空間上で運動している粒子の近傍 の密度は、粒子と一緒に動いている系からみると 粒子郡の移動に伴って不変であることを述べて いる。上記の式を各変数の偏微分に書き直すと次 のブラソフ方程式になる:

$$\frac{\partial \Psi}{\partial s} + \tau' \frac{\partial \Psi}{\partial \tau} + \delta' \frac{\partial \Psi}{\partial \delta} = 0.$$
(8.3)

ここでプライム(')は独立変数sに関する微分を 表す。粒子の運動方程式は

$$\tau' = -\frac{\eta}{\beta c} \delta$$
$$\delta' = \frac{\beta c}{\eta} \left(\frac{\nu_{s0}}{R}\right)^2 \tau - \frac{eV(s,\tau)}{2\pi R \beta^2 E_0}.$$
(8.4)

ここで電圧 Vはウェイク場によって生じる。この 効果が粒子の運動に対して摂動で扱える範囲な らば、粒子は位相空間でほぼ調和振動をしている と考えていよい。そこで、縦方向位相空間で極座 標を導入する:

$$\tau = r_s \cos \phi_s$$
  
$$\delta = \frac{\beta c}{\eta} \left( \frac{v_{s0}}{R} \right) r_s \sin \phi_s.$$
 (8.5)

ブラソフ方程式(8.3)を極座標を使って書くと

$$\frac{\partial \Psi}{\partial s} + \frac{v_{s0}}{R} \frac{\partial \Psi}{\partial \phi_s} - \frac{eV(s,\tau)}{2\pi R\beta^2 E_0} \frac{\partial \Psi}{\partial \delta} = 0$$
(8.6)

となる。さてウェイク場による粒子の分布関数の 摂動が小さいと仮定すると、分布関数はr<sub>s</sub>にしか よらない無摂動部分と、振動する摂動部に分離で きる:

$$\Psi = g_0(r_s) + g_1(r_s, \phi_s) \exp(-i\nu \frac{s}{R}).$$
 (8.7)

展開式(8.7)をブラソフ方程式(8.6)に挿入し、 摂動項に関して線形化すると

$$\begin{pmatrix} -i\nu g_1 + \nu_{s0} \frac{\partial g_1}{\partial \phi_s} \end{pmatrix} \exp(-i\nu \frac{s}{R}) - \frac{e\eta RV(s,\tau)}{2\pi\nu_{s0}\beta^3 cE_0} \sin\phi_s \frac{dg_0}{dr_s} = 0$$
(8.8)

を得る。

さて、ウェイク場が作る縦方向電圧 $V(s, \tau)$ を求めよう。リング上の位置 sで観測したビーム電流は粒子の位相空間での位置 $\tau$ の関数として

$$e\rho(\tau)\exp(-i\nu\frac{s}{R})\tag{8.9}$$

で与えられる。関数 $\rho(\tau)$ は位置 $\tau$ でのビームの摂動項から発生する粒子の縦方向線密度である:

$$\rho(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} g_1(r_s, \phi_s) d\delta . \qquad (8.10)$$

縦方向電圧*V(s, τ*) はこのビーム電流が作るウェ イク場を過去の周回まで遡ってそれらの寄与を すべて足しあげることで求まる:

$$V(s,\tau) = e \int_{-\infty}^{\infty} d\tau' \rho(\tau')$$
  
 
$$\times \sum_{k=-\infty}^{\infty} \exp(-i\nu \left(\frac{s}{R} - 2\pi k\right)) W_L((\tau'-\tau)\beta c + kC_0)$$
  
(8.11)

ここで $\tau < 0$ の時 $W_{T}(\tau) = 0$ であることを使って 整数 kに対する和を負の無限大から正の無限大ま で拡張した。また、

 $C_0 = 2\pi R = \beta c T_0 \tag{8.12}$ 

はリングの平均周長である。さらに

$$W_{L}(z) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} Z_{L}(\omega) \exp(-i\omega \frac{z}{\beta c}) d\omega$$
(8.13)

$$V(s,\tau) = \frac{e}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} d\tau' \rho(\tau') \exp(-i\nu \frac{s}{R})$$
  
 
$$\times \sum_{k=-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} d\omega \exp(-i\omega(\tau'-\tau+kT_0)) Z_L(\omega) \exp(i\nu 2\pi k)$$
  
(8.14)

となる。ポアッソンの公式

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} \exp(-ikx) = \sum_{p=-\infty}^{\infty} \delta(x - 2\pi p)$$
(8.15)

を使うと式(8.14)は以下の様に変換される:

$$V(s,\tau) = \frac{e}{2\pi T_0} \int_{-\infty}^{\infty} d\tau' \rho(\tau') \exp(-i\nu \frac{s}{R})$$

$$\times \sum_{p=-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} d\omega \exp(-i\omega(\tau'-\tau)) \cdot Z_L(\omega) \delta(\omega - \nu\omega_0 - p\omega_0)$$

$$= \frac{e}{2\pi T_0} \int_{-\infty}^{\infty} d\tau' \rho(\tau') \exp(-i\nu \frac{s}{R})$$

$$\times \sum_p Z_L(\nu\omega_0 + p\omega_0) \exp(-i(\tau'-\tau)(\nu\omega_0 + p\omega_0))$$

$$= \frac{e}{T_0} \exp(-i\nu \frac{s}{R})$$

$$\times \sum_p Z_L(\nu\omega_0 + p\omega_0) \exp(i(\nu\omega_0 + p\omega_0)\tau)$$

$$\times \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} d\tau' \rho(\tau') \exp(-i(\nu\omega_0 + p\omega_0)\tau')$$
(8.16)

線密度 $\rho(\tau)$ のフーリエ変換を以下の様に導入すると、

$$\tilde{\rho}(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \rho(\tau) \exp(-i\omega\tau) d\tau \qquad (8.17)$$

式 (8.16) は

•

$$V(s,\tau) = \frac{e}{T_0} \exp(-iv\frac{s}{R}) \sum_p Z_L(v\omega_0 + p\omega_0)$$
  
 
$$\times \exp(i(v\omega_0 + p\omega_0)\tau) \widetilde{\rho} (v\omega_0 + p\omega_0)$$
  
) (8.18)

と書ける。この結果を式 (8.8) に入れた後、係数 を関係式  $2\pi R = \beta c T_0$ を使って整理すると次の式 を得る:

$$-i\nu g_{1} + \nu_{s0} \frac{\partial g_{1}}{\partial \phi_{s}} - \frac{e^{2}\eta}{4\pi^{2}\nu_{s0}\beta^{2}E_{0}} \sin\phi_{s} \frac{dg_{0}}{dr_{s}}$$
$$\times \sum_{p} Z_{L}(\nu\omega_{0} + p\omega_{0})$$
$$\times \exp(i(\nu\omega_{0} + p\omega_{0})\tau)\widetilde{\rho}(\nu\omega_{0} + p\omega_{0}) = 0$$
(8.19)

あとは $g_1$ の解を求めればよい。関数 $g_1$ は位相 空間で $\phi_s$ に関する周期性があるので、 $\phi_s$ に関して フーリエ展開できる:

$$g_1(r_s,\phi_s) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} g_m(r_s) \exp(im\phi_s). \qquad (8.20)$$

ここで m はコヒーレントシンクロトロン振動の モード番号を表す。この解を式 (8.19) に入れ、 両辺に  $\exp(-im\phi_s)$ をかけた後、 $\phi_s$  について積分 する。結果を整理すると

$$(-i vg_{1} + im v_{s0})g_{1} + \frac{e^{2}\eta}{4\pi^{2}v_{s0}\beta^{2}E_{0}}mi^{m}\frac{1}{r_{s}}\frac{dg_{0}}{dr_{s}}$$

$$\times \sum_{p} \frac{Z_{L}(v\omega_{0} + p\omega_{0})}{v\omega_{0} + p\omega_{0}}$$

$$\times J_{m}((v\omega_{0} + p\omega_{0})r_{s})\widetilde{\rho}(v\omega_{0} + p\omega_{0}) = 0$$
(8.21)

$$\int_{0}^{2\pi} \exp(iqr_s \cos\phi_s - m\phi_s) \sin\phi_s d\phi_s = -2\pi i^m \frac{J_m(qr_s)}{qr_s}$$
(8.22)

を使った。 線密度 ρ(τ) のフーリエ変換の式 (8.17) に、式 (8.10) と式 (8.20) を挿入し、さ らに以下の公式を使って結果を整理すると

$$\int_{0}^{2\pi} \exp(iqr_s \cos\phi_s - n\phi_s) d\phi_s = 2\pi i^n J_n(qr_s),$$
(8.23)

となる。ここで公式

$$\widetilde{\rho}(v\omega_{0} + p\omega_{0})$$

$$= 2\pi\omega_{0} \frac{V_{s0}}{\eta} \sum_{n=-\infty}^{\infty} i^{-n} \int_{0}^{\infty} g_{n}(r_{s}) J_{n}((v\omega_{0} + p\omega_{0})r_{s}) r_{s} dr_{s}$$

$$(8.24)$$

この結果を式(8.23)に入れると

$$(vg_{1} - mv_{s0})g_{1}(r_{s}) = -im\frac{\omega_{0}e^{2}}{2\pi\beta^{2}E_{0}}\frac{1}{r_{s}}\frac{dg_{0}(r_{s})}{dr_{s}}\sum_{n=-\infty}^{\infty}i^{m-n}$$

$$\times\sum_{p}\frac{Z_{L}(v\omega_{0} + p\omega_{0})}{v\omega_{0} + p\omega_{0}}J_{m}((v\omega_{0} + p\omega_{0})r_{s})$$

$$\times\int_{0}^{\infty}g_{n}(r_{s}')J_{n}((v\omega_{0} + p\omega_{0})r_{s}')r_{s}'dr_{s}'$$
(8.25)

となる。この積分方程式を解くには非摂動関数  $g_0(r_s)$ を仮定しなければならない。簡単のため、  $g_0(r_s)$ は位相空間上で半径 $\hat{t}$ の中で一様に存在 する関数だとしよう(ウォーターバッグモデル):

$$g_{0}(r_{s}) = \frac{N\eta}{\pi\beta c} \frac{R}{v_{s0}\hat{\tau}^{2}} \delta(r_{s} - \hat{\tau}). \qquad (8.26)$$



Fig. 48 縦方向位相空間での粒子分布:ウォータ ーバッグモデル。

この時解
$$g_m(r_s)$$
は

$$g_m(r_s) = a_m \delta(r_s - \hat{\tau}) \tag{8.27}$$

となるので、式(8.26)と(8.27)を積分方程式 (8.25)に入れ、右辺の*vをmv*<sub>s0</sub>で近似すると、 係数*a*<sub>m</sub>に関する連立方程式を得る:

$$(vg_{1} - mv_{s0})a_{m} = im \frac{I_{b}\eta T_{0}}{2\pi^{2}\beta^{2}v_{s0}\hat{\tau}^{2}E_{0}/e} \sum_{n=-\infty}^{\infty} i^{m-n}$$

$$\times a_{n} \sum_{p=-\infty}^{\infty} \frac{Z_{L}(\omega_{p})}{\omega_{p}} J_{m}(\omega_{p}^{'}\hat{\tau})J_{n}(\omega_{p}^{'}\hat{\tau})$$

$$= im \frac{I_{b}\eta T_{0}}{8\pi^{2}\beta^{2}v_{s0}E_{0}/e} \sum_{n=-\infty}^{\infty} i^{m-n}$$

$$\times a_{n} \sum_{p=-\infty}^{\infty} \omega_{p}^{'}Z_{L}(\omega_{p}^{'}) \left(\frac{J_{m}(\omega_{p}^{'}\hat{\tau})}{\omega_{p}^{'}\hat{\tau}/2}\right) \left(\frac{J_{n}(\omega_{p}^{'}\hat{\tau})}{\omega_{p}^{'}\hat{\tau}/2}\right)$$
(8.28)

ここで

$$\omega_p' = (p + m v_{s0})\omega_0 \tag{8.29}$$

である。また、 $I_b = Ne/T_0$ はビーム電流である。 この連立方程式の固有振動数解vは以下の式を解 くことで得られる:

$$\det(\nu \mathbf{I} - \mathbf{A}) = 0. \tag{8.30}$$

ここで**I**は単位行列で、行列**A**の要素は以下の式 で与えられる:

$$A_{mn} = m v_{s0} \delta_{mn} + M_{mn} \,. \tag{8.31}$$

ここで行列 $M_{mn}$ は

$$M_{mn} = im \frac{I_b \eta T_0}{2\pi^2 \beta^2 v_{s0} \hat{\tau}^2 E_0 / e}$$

$$\times \sum_{p=-\infty}^{\infty} \frac{Z_L(\omega_p^{'})}{\omega_p^{'}} J_m(\omega_p^{'} \hat{\tau}) J_n(\omega_p^{'} \hat{\tau})$$

$$= im \frac{I_b \eta T_0}{8\pi^2 \beta^2 v_{s0} E_0 / e}$$

$$\times \sum_{p=-\infty}^{\infty} \omega_p^{'} Z_L(\omega_p^{'}) \left( \frac{J_m(\omega_p^{'} \hat{\tau})}{\omega_p^{'} \hat{\tau} / 2} \right) \left( \frac{J_n(\omega_p^{'} \hat{\tau})}{\omega_p^{'} \hat{\tau} / 2} \right)$$
(8.32)

で与えられる。この連立方程式を正確に解けば縦 方向のモード結合不安定性の解析が可能になる。 仮に摂動が小さく、固有振動数解νがmv<sub>s0</sub>とあ まり変わらないときはモード間の相互作用を無 視することができ、式(8.30)の解は近似的に以 下の式で与えられる:

$$\begin{aligned} v - mv_{s0} &\cong im \frac{I_b \eta T_0}{2\pi^2 \beta^2 v_{s0} \hat{\tau}^2 E_0 / e} \\ &\times \sum_{p=-\infty}^{\infty} \frac{Z_L(\omega_p)}{\omega_p} J_m(\omega_p^{'} \hat{\tau}) J_n(\omega_p^{'} \hat{\tau}) \\ &= im \frac{I_b \eta T_0}{8\pi^2 \beta^2 v_{s0} E_0 / e} \\ &\times \sum_{p=-\infty}^{\infty} \omega_p^{'} Z_L(\omega_p^{'}) \left( \frac{J_m(\omega_p^{'} \hat{\tau})}{\omega_p^{'} \hat{\tau} / 2} \right) \left( \frac{J_n(\omega_p^{'} \hat{\tau})}{\omega_p^{'} \hat{\tau} / 2} \right) \end{aligned}$$

(8.33)

# 9. 付録 B: バンチしたビームに対するへ ッドテイル不安定性のブラソフ方程式を 使った解析

バンチしたビームに対するヘッドテイル不安定 性の解析をブラソフ方程式を使って固有値問題 として正確に展開しよう。粒子の位相空間(縦方 向と横方向両方の)分布関数を

$$\Psi(s, y, p_y, \tau, \delta) \tag{9.1}$$

と仮定しよう。この分布関数は次のブラソフ方程 式を満たす:

$$\frac{\partial \Psi}{\partial s} + y' \frac{\partial \Psi}{\partial y} + p_y \frac{\partial \Psi}{\partial p_y} + \tau' \frac{\partial \Psi}{\partial \tau} + \delta' \frac{\partial \Psi}{\partial \delta} = 0.$$
(9.2)

ここでプライム(')は独立変数sに関する微分を 表す。さた、クロマティシティの効果を考慮した 運動方程式を書き出してみよう:

.

$$y' = p_{y}$$

$$p_{y}' = -\left(\frac{\nu_{\beta 0}}{R}(1 + \xi \delta)\right)^{2} y + \frac{F_{y}}{2\pi R E_{0}}$$

$$\tau' = -\frac{\eta}{\beta c} \delta$$

$$\delta' = \frac{\beta c}{\eta} \left(\frac{\nu_{s0}}{R}\right)^{2} \tau$$
(9.3)

ここでウェイク場が作る横方向の力*F*,から生じ る縦方向の力は小さいので無視した。式(9.3)に はベータトロン振動数がモーメンタムエラーに よって変化する効果(式(6.36)を参照)が入って いるのに注意しよう。さて、縦方向と横方向両方 の位相空間で極座標を導入しよう:

$$y = r_{y} \cos \phi_{y}$$

$$p_{y} = -\left(\frac{\nu_{\beta 0}}{R}(1 + \xi \delta)\right) r_{y} \sin \phi_{y}$$

$$\tau = r_{s} \cos \phi_{s}$$

$$\delta = \frac{\beta c}{\eta} \left(\frac{\nu_{s0}}{R}\right) r_{s} \sin \phi_{s}$$
(9.4)

ブラソフ方程式 (9.2) を極座標を使って書くと

$$\frac{\partial \Psi}{\partial s} + \frac{\nu_{\beta 0}}{R} (1 + \xi \delta) \frac{\partial \Psi}{\partial \phi_{y}} + \frac{F_{y}}{2\pi R E_{0}} \frac{\partial \Psi}{\partial p_{y}} + \frac{\nu_{s0}}{R} \frac{\partial \Psi}{\partial \phi_{s}} = 0$$
(9.5)

となる。さてウェイク場による粒子の分布関数の 摂動が小さいと仮定すると、分布関数は $r_y \ge r_s$ に しかよらない無摂動部分と、振動する摂動部に分 離できる:

$$\Psi = f_0(r_y)g_0(r_s)$$
  
+  $f_1(r_y, \phi_y)g_1(r_s, \phi_s)\exp(-i\nu\frac{s}{R} + i\frac{\nu_{\beta 0}\xi}{\eta}\omega_0\tau)$   
(9.6)

...,

ここで指数関数の中の第2項はヘッドテイル位 相ファクターであり、式(6.37)の右辺の第2項 に対応している。展開式(9.6)をブラソフ方程式 (9.5)に挿入し、摂動項に関して線形化すると

$$\left(-i\nu f_1 g_1 + \nu_{\beta 0} \frac{\partial f_1}{\partial \phi_y} g_1 + \nu_{s 0} f_1 \frac{\partial g_1}{\partial \phi_s}\right)$$
  
 
$$\times \exp(-i\nu \frac{s}{R} + i \frac{\nu_{\beta 0} \xi}{\eta} \omega_0 \tau) - \frac{F_y R}{2\pi E_0 \nu_{\beta 0}} \sin \phi_y \frac{df_0}{dr_y} g_0 = 0$$
  
(9.7)

を得る。 さて、ウェイク場による横方向の力*F<sub>y</sub>*を評価し てみよう。リング上の位置*s*で観測した横方向の ダイポール電流は粒子の位相空間での位置τの関 を使って式(9.11)を変換すると 数として

$$eD\rho(\tau)\exp(-i\nu\frac{s}{R}+i\frac{\nu_{\beta 0}\xi}{\eta}\omega_{0}\tau)$$
(9.8)

で与えられる。ここで D は横方向のダイポールモ ーメントである:

$$D \equiv \frac{\iint y f_1 dy dp_y}{\iint f_0 dy dp_y}.$$
(9.9)

また関数 $\rho(\tau)$ は位置 $\tau$ でのビームの摂動項から 発生する縦方向線密度である:

$$\rho(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} g_1(r_s, \phi_s) d\delta . \qquad (9.10)$$

横方向の力 $F_y$ はこのダイポール電流によるキッ クを過去のビームの周回からの寄与を足しあげ ることで求まる:

$$F_{y} = e^{2} D \int_{-\infty}^{\infty} d\tau' \rho(\tau')$$

$$\times \sum_{k=-\infty}^{\infty} \exp(-i\nu \left(\frac{s}{R} - 2\pi k\right) + i \frac{\nu_{\beta 0} \xi}{\eta} \omega_{0} \tau')$$

$$\times W_{T}((\tau' - \tau)\beta c + kC_{0})$$
(9.11)

ここで

 $C_0 = 2\pi R = \beta c T_0$ (9.12)

はリングの平均周長である。

$$W_T(z) = \frac{i}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} Z_T(\omega) \exp(-i\omega \frac{z}{\beta c}) d\omega$$
(9.13)

$$F_{y} = \frac{ie^{2}D}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} d\tau' \rho(\tau') \exp(-i\nu \frac{s}{R} + i\frac{v_{\beta 0}\xi}{\eta}\omega_{0}\tau')$$

$$\times \sum_{k=-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} d\omega \exp(-i\omega(\tau' - \tau + kT_{0}))$$

$$\times Z_{T}(\omega) \exp(i\nu 2\pi k)$$
(9.14)

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} \exp(-ikx) = \sum_{p=-\infty}^{\infty} \delta(x - 2\pi p)$$
(9.15)

を使うと式(9.14)は以下の様に変換される:

$$F_{y} = \frac{ie^{2}D}{2\pi T_{0}} \int_{-\infty}^{\infty} d\tau' \rho(\tau') \exp(-i\nu \frac{s}{R} + i\frac{\nu_{\beta 0}\xi}{\eta}\omega_{0}\tau')$$

$$\times \sum_{p=-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} d\omega \exp(-i\omega(\tau'-\tau)) \cdot Z_{T}(\omega)\delta(\omega - \nu\omega_{0} - p\omega_{0})$$

$$= \frac{ie^{2}D}{2\pi T_{0}} \int_{-\infty}^{\infty} d\tau' \rho(\tau') \exp(-i\nu \frac{s}{R} + i\frac{\nu_{\beta 0}\xi}{\eta}\omega_{0}\tau')$$

$$\times \sum_{p} Z_{T}(\nu\omega_{0} + p\omega_{0}) \exp(-i(\tau'-\tau)(\nu\omega_{0} + p\omega_{0}))$$

$$= \frac{ie^{2}D}{T_{0}} \exp(-i\nu \frac{s}{R}) \sum_{p} Z_{T}(\nu\omega_{0} + p\omega_{0}) \exp(i(\nu\omega_{0} + p\omega_{0})\tau)$$

$$\times \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} d\tau' \rho(\tau') \exp(-i\left((\nu\omega_{0} + p\omega_{0}) - \frac{\nu_{\beta 0}\xi}{\eta}\omega_{0}\right)\tau')$$
(9.16)

線密度
$$\rho(\tau)$$
のフーリエ変換を以下の様に導入すると、

$$\tilde{\rho}(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \rho(\tau) \exp(-i\omega\tau) d\tau , \qquad (9.17)$$

式 (9.16) は

$$F_{y} = \frac{ie^{2}D}{T_{0}} \exp(-iv\frac{s}{R}) \sum_{p} Z_{T}(v\omega_{0} + p\omega_{0})$$
$$\times \exp(i(v\omega_{0} + p\omega_{0})\tau) \widetilde{\rho} \left(v\omega_{0} + p\omega_{0} - \frac{v_{\beta 0}\xi}{\eta}\omega_{0}\right)$$
$$(9.18)$$

となる。この結果を式(9.7)に入れると

$$\begin{pmatrix} -ivf_1g_1 + v_{\beta 0} \frac{\partial f_1}{\partial \phi_y} g_1 + v_{s 0} f_1 \frac{\partial g_1}{\partial \phi_s} \\ -\frac{ie^2 Dc\beta}{4\pi^2 E_0 v_{\beta 0}} \sin \phi_y \frac{df_0}{dr_y} g_0 \sum_p Z_T (v\omega_0 + p\omega_0) \\ \times \exp(i(v\omega_0 + p\omega_0 - \frac{v_{\beta 0}\xi}{\eta} \omega_0)\tau) \\ \times \tilde{\rho} \left( v\omega_0 + p\omega_0 - \frac{v_{\beta 0}\xi}{\eta} \omega_0 \right) = 0$$

$$(9.19)$$

となる。この方程式の $f_1(r_y, \phi_y)$ の解は簡単に求まる:

$$f_{1}(r_{y},\phi_{y}) = -D \frac{df_{0}(r_{y})}{dr_{y}} \exp(i\phi_{y})$$
(9.20)

この解を式 (9.19) にいれてると次の式を得る:

$$i\left(-\nu + \nu_{\beta 0} + \nu_{s 0} \frac{\partial}{\partial \phi_{s}}\right)g_{1}$$
  
+  $\frac{ie^{2}c\beta}{8\pi^{2}E_{0}\nu_{\beta 0}}g_{0}\sum_{p}Z_{T}(\nu\omega_{0} + p\omega_{0})$   
×  $\exp(i(\nu\omega_{0} + p\omega_{0} - \frac{\nu_{\beta 0}\xi}{\eta}\omega_{0})\tau)$   
×  $\widetilde{\rho}\left(\nu\omega_{0} + p\omega_{0} - \frac{\nu_{\beta 0}\xi}{\eta}\omega_{0}\right) = 0$   
(9.21)

あとは $g_1$ の解を求めればよい。関数 $g_1$ は位相 空間で $\phi_s$ に関する周期性があるので、 $\phi_s$ に関して フーリエ展開できる:

$$g_1(r_s,\phi_s) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} g_m(r_s) \exp(im\phi_s). \qquad (9.22)$$

ここでmはシンクロトロン振動の次数であり、またヘッドテイル不安定性のモード番号を表す。この解を式(9.21)に入れ、両辺に $exp(-im\phi_s)$ をかけた後、 $\phi_s$ について積分する。結果を整理すると

$$\begin{aligned} &\left(v - v_{\beta 0} - m v_{s 0}\right) g_m(r_s) \\ &= -i \frac{e^2 c \beta}{8\pi^2 E_0 v_{\beta 0}} g_0 \sum_p Z_T (v \omega_0 + p \omega_0) \\ &\times \widetilde{\rho} \left(v \omega_0 + p \omega_0 - \frac{v_{\chi 0} \xi}{\eta} \omega_0\right) \\ &\times i^m J_m \left((v \omega_0 + p \omega_0 - \frac{v_{\beta 0} \xi}{\eta} \omega_0) r_s\right) \\ \end{aligned}$$

$$(9.23)$$

を得る。ここで公式

$$\int_{0}^{2\pi} \exp(iqr_s \cos\phi_s - m\phi_s) d\phi_s = 2\pi i^m J_m(qr_s)$$
(9.24)

を使った。線密度 ρ(τ) のフーリエ変換の式(9.17) に式(9.10) と式(9.22) を挿入し、同じ公式(9.24) を使って結果を整理すると

$$\widetilde{\rho}\left(\nu\omega_{0}+p\omega_{0}-\frac{\nu_{\beta0}\xi}{\eta}\omega_{0}\right)$$

$$=2\pi\omega_{0}\frac{\nu_{s0}}{\eta}\sum_{n=-\infty}^{\infty}i^{-n}\int_{0}^{\infty}g_{n}(r_{s})J_{n}\left((\nu\omega_{0}+p\omega_{0}-\frac{\nu_{\beta0}\xi}{\eta}\omega_{0})r_{s}\right)r_{s}dr_{s}$$
(9.25)

となる。この式を式(9.23)に入れると、以下の ような関数 $g_m(r_s)$ に関する積分方程式を得る:

$$\left( v - v_{\beta 0} - m v_{s 0} \right) g_m(r_s)$$

$$= -i \frac{e^2 \omega_0 v_{s 0} \beta c}{4\pi E_0 v_{\beta 0} \eta} g_0 \sum_p Z_T (v \omega_0 + p \omega_0)$$

$$\times i^m J_m \left( (v \omega_0 + p \omega_0 - \frac{v_{\beta 0} \xi}{\eta} \omega_0) r_s \right)$$

$$\times \sum_{n = -\infty}^{\infty} i^{-n} \int_0^{\infty} g_n(r'_s) J_n \left( (v \omega_0 + p \omega_0 - \frac{v_{\beta 0} \xi}{\eta} \omega_0) r_s' \right) r_s' dr_s'$$

$$(9.26)$$

この積分方程式を解くには非摂動関数 $g_0(r_s)$ を仮定しなければならない。簡単のため、 $g_0(r_s)$ は位相空間上で半径 $\hat{r}$ のところだけに存在する関数だとしよう(エアバッグモデル):

$$g_0(r_s) = \frac{N\eta}{2\pi\beta c} \frac{R}{v_{s0}\hat{\tau}} \delta(r-\hat{\tau}) \,. \tag{9.27}$$



Fig. 49 縦方向位相空間での粒子分布:エアバッ グモデル。

この時解 $g_m(r_s)$ は

$$g_m(r_s) = a_m \delta(r - \hat{\tau}) \tag{9.28}$$

となるので、式 (9.27) と (9.28) を積分方程式 (9.26) に入れ、右辺の $v \in v_{\beta 0} + mv_{s 0}$  で近似す ると、係数 $a_m$ に関する連立方程式を得る:

$$\begin{aligned} &\left(v - v_{\beta 0} - m v_{s 0}\right) a_m \\ &= -i \frac{I_b R}{4\pi_0 v_{\beta 0} E_0 / e} \sum_{n = -\infty}^{\infty} i^{m-n} a_n \sum_p Z_T(\omega_p) \\ &J_m \left( (\omega_p^{'} - \frac{v_{\beta 0} \xi}{\eta} \omega_0) \hat{\tau} \right) J_n \left( (\omega_p^{'} - \frac{v_{\beta 0} \xi}{\eta} \omega_0) \hat{\tau} \right) \\ \end{aligned}$$

$$(9.29)$$

$$\omega_{p} = (p + v_{\beta 0} + m v_{s0})\omega_{0}$$
(9.30)

である。

この連立方程式の固有振動数解vは以下の式を 解くことで得られる:

$$\det((\boldsymbol{\nu} - \boldsymbol{\nu}_{B0})\mathbf{I} - \mathbf{A}) = 0.$$
(9.31)

ここで**I**は単位行列で、行列**A**の要素は以下の式 で与えられる:

$$A_{mn} = m v_{s0} \delta_{mn} + M_{mn} \,. \tag{9.32}$$

ここで行列
$$M_m$$
の要素は

$$M_{mn} = -i \frac{I_b R}{4\pi_0 v_{\beta 0} E_0 / e} i^{m-n} \sum_{p=-\infty}^{\infty} Z_T(\omega_p)$$
$$J_m \left( (\omega_p - \frac{v_{\beta 0} \xi}{\eta} \omega_0) \hat{\tau} \right) J_n \left( (\omega_p - \frac{v_{\beta 0} \xi}{\eta} \omega_0) \hat{\tau} \right)$$
(9.33)

で与えられる。この連立方程式を正確に解けば横 方向のモード結合不安定性の解析が可能になる。 仮に摂動が小さく、固有振動数解vが $v_{\rho 0} + mv_{s 0}$ とあまり変わらないときはモード間の相互作用 を無視することができ、式(9.31)の解は近似的 に以下の式で与えられる:

$$v - v_{\beta 0} - m v_{s 0} \cong -i \frac{I_b R}{4\pi v_{\beta 0} E_0 / e} \sum_{p=-\infty}^{\infty} Z_T(\omega_p)$$
$$\times J_m^2((\omega_p) - \frac{v_{\beta 0} \xi}{\eta} \omega_0)\hat{\tau})$$
$$(9.34)$$